

JAERI-M

6 6 6 4

工学規模流動層による酸化ウランのフッ素化

1976年8月

燃料工学部再処理研究室

日本原子力研究所
Japan Atomic Energy Research Institute

この報告書は、日本原子力研究所が JAERI-M レポートとして、不定期に刊行している研究報告書です。入手、複製などのお問合せは、日本原子力研究所技術情報部（茨城県那珂郡東海村）あて、お申しこしください。

JAERI-M reports, issued irregularly, describe the results of research works carried out in JAERI. Inquiries about the availability of reports and their reproduction should be addressed to Division of Technical Information, Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken, Japan.

工学規模流動層による酸化ウランのフッ素化*

日本原子力研究所 東海研究所

燃料工学部 再処理研究室

(1976年7月15日受理)

フッ化物揮発法再処理研究開発の一環として、酸化ウラン単独、または非放射性の模擬核分裂生成物(FP)を添加した酸化ウランのフッ素化を、3インチ直徑流動層において回分または半連続操作により行い、フッ素化速度データの取得ならびに kg 量 F_2 および UF_6 の取扱技術を確立した。

ここでは、これら実験装置の概要とその使用経験、流動化条件選定のための予備試験、 U の回収率・フッ素化速度・ F_2 利用率などのフッ素化特性とともに、試作開発した F_2/UF_6 分析用インラインガスクロマトグラフおよび熱伝導セル分析計について述べた。

JAERI-M 6664

Fluorination of Uranium oxides in an Engineering
Scale of Fluidized Bed*

Fuel Reprocessing Laboratory,
Division of Nuclear Fuel Research Tokai, JAERI
(Received July 15, 1976)

In the R&D program for the reprocessing by fluoride volatility process, batch and semi-continuous fluorination have been studied using uranium oxides with or without non-radioactive fission products. A 3 inch-Φ fluidized bed was used in obtaining the engineering fluorination data and also handling techniques for kilogram quantities of fluorine and uranium hexafluoride.

Described are the equipment system and their technical experiences, mock-up experiments for the determination of fluidization conditions, fluorination rate and F₂ utilization, and developments of in-line gas analyzers such as gas chromatograph and thermal conductivity cell for F₂ and/or UF₆.

* A summary of the oral presentation at the meetings of the Atomic Energy Society of Japan. (1970~1975)

目 次

はじめに	1
1 実験装置の概要と使用経験	3
1. 1 緒 言	3
1. 2 実験装置の概要	3
1. 3 使用経験	6
1. 3. 1 気密性	6
1. 3. 2 フッ素供給系	6
1. 3. 3 六フッ化ウラン回収系	6
1. 3. 4 オフガス処理系	6
1. 4 結 言	7
2 $\text{U}_3\text{O}_8 - \text{Al}_2\text{O}_3$ 系の流動化特性	8
2. 1 緒 言	8
2. 2 実験装置	8
2. 3 整流器	8
2. 4 流動化特性	9
2. 4. 1 層圧損および最小流動化速度	9
2. 4. 2 完全流動化条件	9
2. 4. 3 層高および膨脹比	10
2. 5 ブローバック特性	10
2. 5. 1 ブローバック条件の設定	10
2. 5. 2 ブローバックガス流入量	10
2. 6 フッ素化実験への適用	11
2. 7 結 言	12
3 U_3O_8 の回分フッ素化挙動	20
3. 1 緒 言	20
3. 2 実験方法	20
3. 2. 1 手順および条件	20
3. 2. 2 分 析	21
3. 3 実験結果と考察	21
3. 3. 1 物質収支	21
3. 3. 2 フッ素化のパターン	22
3. 4 結 言	22

目 次

はじめに	1
1 実験装置の概要と使用経験	3
1. 1 緒 言	3
1. 2 実験装置の概要	3
1. 3 使用経験	6
1. 3. 1 気密性	6
1. 3. 2 フッ素供給系	6
1. 3. 3 六フッ化ウラン回収系	6
1. 3. 4 オフガス処理系	6
1. 4 結 言	7
2 $\text{U}_3\text{O}_8 - \text{Al}_2\text{O}_3$ 系の流動化特性	8
2. 1 緒 言	8
2. 2 実験装置	8
2. 3 整流器	8
2. 4 流動化特性	9
2. 4. 1 層圧損および最小流動化速度	9
2. 4. 2 完全流動化条件	9
2. 4. 3 層高および膨脹比	10
2. 5 ブローバック特性	10
2. 5. 1 ブローバック条件の設定	10
2. 5. 2 ブローバックガス流入量	10
2. 6 フッ素化実験への適用	11
2. 7 結 言	12
3 U_3O_8 の回分フッ素化挙動	20
3. 1 緒 言	20
3. 2 実験方法	20
3. 2. 1 手順および条件	20
3. 2. 2 分 析	21
3. 3 実験結果と考察	21
3. 3. 1 物質収支	21
3. 3. 2 フッ素化のパターン	22
3. 4 結 言	22

4	$\text{UO}_2, \text{U}_3\text{O}_8$ のフッ素化速度	28
4.1	緒 言	28
4.2	実験方法	28
4.2.1	試 料	28
4.2.2	反応条件	28
4.2.3	分 析	29
4.3	実験結果と考察	29
4.3.1	球減少モデルの適用性と平均反応速度	29
4.3.2	フッ素化速度	30
4.3.3	F_2 利用率	30
4.4	結 言	31
5	UO_2 の連続フッ素化	39
5.1	緒 言	39
5.2	実 験	39
5.2.1	実験装置および実験方法	39
5.2.2	機器の操作条件	39
5.2.3	試 料	40
5.3	反応速度定数の計算	40
5.4	結果および考察	40
5.5	結 言	41
6	$\text{UF}_6 - \text{F}_2$ 系 インラインガスクロマトグラフの試作	46
6.1	緒 言	46
6.2	カラムシステム	46
6.2.1	UF_6 分離カラム	46
6.2.2	F_2 分離カラム	47
6.3	試作ガスクロマトグラフの概要	47
6.4	検量線	47
6.5	ウランフッ素化実験への適用とその問題点	48
6.6	結 言	48
7	差動型熱伝導度計による $\text{UF}_6 - \text{F}_2$ の連続分析	54
7.1	緒 言	54
7.2	TCCの概要	54
7.3	熱伝導度計の理論	55
7.4	作動条件の検討	55
7.5	検量線	56

7.6	実用例	56
7.7	結言	57
おわりに		63

Contents

Preface	1
1 Experimental equipments and their operational experiences	3
1.1 Introduction	3
1.2 Summary of experimental equipments	3
1.3 Operational experiences	6
1.3.1 Leak rate	6
1.3.2 Fluorine supply system	6
1.3.3 Uranium hexafluoride recovery system	6
1.3.4 Off gas disposal system	6
1.4 Conclusions	7
2 Fluidization characteristics in $\text{U}_3\text{O}_8 - \text{Al}_2\text{O}_3$ system	8
2.1 Introduction	8
2.2 Experimental equipments	8
2.3 Distributor	8
2.4 Fluidization characteristics	9
2.4.1 Bed pressure drop and minimum fluidization velocity	9
2.4.2 Complete fluidization conditions	9
2.4.3 Static bed height and bed expansion	10
2.5 Blow back characteristics	10
2.5.1 Selection of blow back conditions	10
2.5.2 Blow back gas volume	10
2.6 Application to actual fluorination runs	11
2.7 Conclusions	12
3 Batch fluorination of U_3O_8	20
3.1 Introduction	20
3.2 Experimentals	20
3.2.1 Operation procedure and conditions	20
3.2.2 Analysis	21
3.3 Results and discussions	21
3.3.1 Material balance	21
3.3.2 Fluorination profiles	22

3.4	Conclusions	22
4	Fluorination rate of U_3O_8 and UO_2	28
4.1	Introduction	28
4.2	Experimentals	28
4.2.1	Materials	28
4.2.2	Fluorination conditions	28
4.2.3	Analysis	29
4.3	Results and discussions	29
4.3.1	An adaptation of sphere diminishing model and average fluorination rate	29
4.3.2	Fluorination rate	30
4.3.3	Fluorine utilization	30
4.4	Conclusions	31
5	Continuons fluorination of UO_2	39
5.1	Introduction	39
5.2	Experimentals	39
5.2.1	Equipments and operation procedures	39
5.2.2	Operating conditions of process equipments	39
5.2.3	Materials	40
5.3	Reaction rate constants	40
5.4	Results and discussions	40
5.5	Conclusions	41
6	Developments of in-line gas chromatograph for UF_6 - F_2 system	46
6.1	Introduction	46
6.2	Column system	46
6.2.1	Column for UF_6 separation	46
6.2.2	Column for F_2 separation	47
6.3	Outline of the gas chromatograph	47
6.4	Calibration curve	47
6.5	Application to uranium fluorination runs and their technical problems	48
6.6	Conclusions	48

JAERI-M 6664

7	Continuons analysis of UF ₆ -F ₂ by thermal conductivity cell	54
7.1	Introduction	54
7.2	Outline of TCC	54
7.3	Theory of katharometer	55
7.4	Selection of operation condition	55
7.5	Calibration curve	56
7.6	Examples of actual application	56
7.7	Conclusions	57
	General conclusions	63

Figures and tables contents

- Fig 1. 1 Block diagram of equipment for uranium fluorination engineering study
- Fig 1. 2 Fluorine supply system
- Fig 2. 1 Experimental apparatus
- Fig 2. 2 Distributors
- Fig 2. 3 Fluidization of U_3O_8 or Al_2O_3
- Fig 2. 4 Fluidization of $U_3O_8-Al_2O_3$ mixed powder
- Fig 2. 5 Superficial gas velocity for complete fluidization of $U_3O_8-Al_2O_3$ mixed powder
- Fig 2. 6 Bed expansion ratios for fluidization of U_3O_8 or Al_2O_3 powder
- Fig 2. 7 Blow-back gas balance for fluid-bed
- Fig 2. 8 Fluid-bed pressure change due to blow-back
- Fig 2. 9 Coefficient C_O, C_B for calculating blow-back gas volume (Eq. (8))
- Fig 2. 10 Calculated blow-back gas volume entering into fluidized bed
- Fig 2. 11 Pressure drop change through fluorination in Run UF-05
- Fig 3. 1 Operation procedure for U_3O_8 fluorination in fluid-bed
- Fig 3. 2 Fluorination of U_3O_8 powder in fluid-bed
- Fig 4. 1 Application of the sphere diminishing model to fluorination of UO_2 powder
- Fig 4. 2 Dependency of rate constant k' on initial charge
- Fig 4. 3 Effect of initial charge on fluorination of UO_2 powder
- Fig 4. 4 Effect of temperature on fluorination of UO_2 powder
- Fig 4. 5 Effect of fluorine concentration on fluorination of UO_2 powder
- Fig 4. 6 Fluorine utilization
- Fig 4. 7 Gas recycle in fluorination
- Fig 4. 8 Fluorine utilization for gas recycle operation
- Fig 5. 1 Block diagram of experimental system

- Fig 5.2 Fluorinator system
 Fig 5.3 Gas-solid distributor for continuous fluorination
 Fig 5.4 Reaction model in fluidized bed
 Fig 5.5 Temperature dependence of rate constants
 Fig 6.1 Schematic flowsheet of in-line gas chromatograph
 Fig 6.2 Calibration curve for UF₆ analysis
 Fig 6.3 Actual examples of gas chromatograph (UF-04)
 Fig 7.1 TCC system for UF₆-F₂ analysis
 Fig 7.2 Theory of katharometer
 Fig 7.3 Pressure surge sensitivity
 Fig 7.4 Calibration curve
 Fig 7.5 Typical example of TCC data taken in UF-12

- Table 3.1 Fluorination process
 Table 3.2 Average operating conditions for fluorination of U₃O₈ powder
 Table 3.3 Uranium material balance for fluorination of U₃O₈ powder
 Table 3.4 Apparent reaction rate for fluorination of U₃O₈ powder
 Table 4.1 Characteristics of uranium oxide powder
 Table 4.2 Fluorinating conditions
 Table 4.3 Apparent reaction rate constant by sphere diminishing model for uranium oxide fluorination
 Table 4.4 Equation of average reaction rate
 Table 4.5 Reactivity comparison between UO₂ and U₃O₈
 Table 5.1 Operational conditions of process equipments
 Table 5.2 Experimental conditions and results
 Table 5.3 Effect of reaction parameters on rate constant
 Table 6.1 Summarized data of UF₆-F₂ system
 Table 6.2 Effect of column parameters
 Table 6.3 Characteristics of the first column
 Table 7.1 Flow rate fluctuation
 Table 7.2 Cell pressure fluctuation
 Table 7.3 Response time

はじめに

日本原子力研究所再処理研究室では、フッ化物揮発法による高速炉燃料再処理の研究開発を再処理プラントの設計ならびに経済評価に資することを目標として、工学的観点から研究を行つて來た。とくにフッ素化工程については、「 F_2 二段フッ素化法」を対象として、プロセスの実証を目的に小型流動層（2インチ直径）による「プルトニウムフッ素化実験」^{1,2)}、また工程装置の開発を目的として工学規模流動層（3インチ直径）による「ウランフッ素化実験」³⁾を進め、そのフッ素化特性を把握し、設計データを蓄積した。

本報告は、これらのうち酸化ウラン粉末を試料とするウランのフッ素化実験において得られた研究結果をまとめたもので、日本原子力学会（昭和45年～昭和50年）で口頭発表した予備実験、関連工程分析を含む七編の研究内容を骨子としている。

流動層によるウランのフッ素化は、 UF_6 製造を目的として、国外においては既に多くの研究開発が行われるプラントスケールでの技術が確立されているが、我国では研究開始当時（昭和44年）にはこのような技術経験は得られていないかった。また、この UF_6 製造を目的とする場合には、近年関心が持たれつつある直接転換（フッ素化）法を除く在来法では全て、湿式または乾式法により得られた UF_4 を出発原料として UF_6 へのフッ素化が実施されている。直接転換法あるいは従来のフッ化物揮発法では UO_3 、 UO_2 または U_3O_8 からの反応が考えられているが、これらは全て450～500°C以上の高温で行われる。

一方、フッ化物揮発法再処理における「 F_2 二段フッ素化法」では、300～350°C、20 vol %という低温低濃度条件下でウランのフッ素化を行うことが、Puの回収上重要とされている。このような条件でのウランのフッ素化についてはANL⁶⁾などで試みられているが、そのフッ素化特性は余り明らかにされていない。そこで、フッ化物揮発法の中心工程であるフッ素化工程設計に必要な工学データを得ることを目的に、上のとき低温低濃度条件下でのウランのフッ素化実験を行つた。

ウランのフッ素化実験装置は、最大5kg/バッチのウランを取扱うことを前提に設計され、作動試験と平行してガラス製模擬流動層における予備実験により整流器の型式、最適流動化条件、プローバック条件などの選定を行い、フッ素による実験準備を進めた。フッ素化実験ではこれらの結果を基に、前述のプロセス条件である350°C、20 vol %近傍で、酸化ウラン粉末のフッ素化率、速度などを調べ、低温低濃度条件下でのフッ素化特性を明らかにした。初期には、回分操作でのフッ素化実験を行つて來たが、実験装置の改造により粉末供給を連續化し、半連續操作（抜出しを行わず）でのフッ素化速度データを蓄積した。これらの実験において、高速炉使用済燃料組成に合わせた非放射性FPを添加した試料を用いた実験によりこれらFPs中の元素によりウランのフッ素化速度が著しく加速されることを確認した。さらに、ウランおよびフッ素ガス濃度の工程分析計として試作されたインラインガスクロマトグラフ⁴⁾および半拡散型セル・差動型熱伝導度ガス分析計⁵⁾が、工程分析計として極めて有用であることを実証した。

またこれらの実験を通じ、工学規模装置における大量フッ素ならびに UF_6 の取扱技術を確立

し耐フッ素性機器に関する使用経験を得たが、これらの詳細はすでに別に報告されている⁷⁾。

フッ化物揮発法については、FPのフッ素化挙動を含む精製工程の確立、粉体取扱技術の確立など実用化までに解決すべき問題点が多いが、上の使用経験と共に、ここで報告するフッ素化特性のデータは、六フッ化ウランの製造技術と共通部分があり有用と考えられる。使用経験と共にフッ素化特性の詳細については別にまとめつつあるが、速報性を期して、その概要のみをフッ化物揮発法のプロセス評価に備えてまとめたものである。

参考文献

- 1) 再処理研究室: JAERI-M 6392 (1976年2月)
- 2) ibid: JAERI-M 6393 (1976年2月)
- 3) 八木英二, 斎藤信一, 堀内正人: JAERI-M 6487 (1976年3月)
- 4) S. Sugikawa and T. Tsujino: J. Nucl. Sci. Tech. 13 (1976),
(投稿中)
- 5) T. Tsujino, S. Sugikawa and K. Miyajima: J. Nucl. Sci. Tech.,
Vol 10, No 2, p118 (1973)
- 6) L.J. Anastasia et al: ANL-7372 (1967)
- 7) 八木英二, 前田充, 宮島和俊, 鏡八留雄: JAERI-M 6488 (1976年3月)

1. 実験装置の概要と使用経験

八木英二^{*}, 三森武男, 鶴志田厚, 清水徳
斎藤信一^{**}, 堀内正人^{***}

1.1 緒言

フッ化物揮発法は、現在実用化されている湿式法と比べて、放射線の影響がより小さいこと、放射性廃棄物が固体状で得られることなどの利点が考えられ、その上高除染係数も期待できるので、特に高燃焼度燃料に対して有望な再処理法と考えられる。そこで我々は、軽水炉燃料および高速炉燃料を対象としたフッ化物揮発法の工学的研究に着することにし、まず kg 規模でのフッ素化関連技術の入手と流動層におけるウランフッ素化特性の把握を目的として、3インチ直徑の流動層ウランフッ素化実験装置を作成し、八酸化ウランのフッ素によるフッ素化実験を行なってきた。これまでの実験から、高速炉燃料のウランフッ素化条件として、アルゴンヌ国立研究所より提案されている 350°C ¹⁾ の比較的低い温度条件下において、八酸化ウランを定量的にフッ素化できることが認められ、この実験を通して kg 規模でのフッ素化関連技術の入手をはかることができた。そこで、ここではフッ素化実験装置の概要とその使用経験について報告する。

1.2 実験装置の概要

実験装置は、Fig 1.1 に示されるようにガス供給系、フッ素化系、UF₆回収系およびオフガス処理系から構成されている。実験試料には UO₂ ベレットを想定し、まずこれを空気により酸化して粉末化させたあとフッ素ガスと反応させて六フッ化ウランにかえる。反応ガスはコールドトラップに通され、ガス中の六フッ化ウランが凝固捕集される。コールドトラップを出たガスはフッ化ソーダトラップを通り同伴する六フッ化ウランが捕集され、つぎにソーダライムトラップでフッ素ガスが除かれ、バックアップ用のアルカリスクラバーそしてフィルタをへて大気中へ放出される。コールドトラップに捕集された六フッ化ウランは、六フッ化ウラン容器に移送して回収される。

フッ素化装置には流動層を用い、その規模はデータの比較が容易であることからアルゴンヌ国立研究所のプルトニウム工学実験装置²⁾ と同一の 3 インチ直徑とし、ウラン取扱い量は 1 パッチ最大 5 kg として装置の設計・製作を行なった。

○印 口頭発表者

* 現在三菱金属株, ** 外来研究員(動・燃事業団), *** 現在東京都庁

シリンドー入りフッ素ガスは、国内では入手できないため、Air Product製4.9磅入りを輸入し、Fig 1.2に示すようにこれをマニホールドに取付け、Matheson社製減圧弁で圧力を調節して使用した。このフッ素は、充填圧力400 psig、保障純度F₂ 98%以上、HF 0.2%以下、水分1 ppm以下である。

フッ素化塔は、流動層部が内径8 cmで高さ1.2 m、分離部が内径22 cmで高さ78 cmのニッケル製円筒で、分離部上部フランジにはニッケル製焼結フィルターが2個取付けられている。塔外面には、空気冷却用コイルおよびフレキシブル電熱線が取付けてあり、Fig 1.2に示されているように塔下部、中部、上部とそれぞれ独立して加熱または冷却することができる。

コールドトラップは、管内凝縮管外冷却方式の多管型で、内径6 cm長さ55 cmの伝熱管が10本、合計約1m²の伝熱面積を有している。寒剤にはドライアイス冷却のトリクレンを循環して用い、トラップの加熱は電気ヒータにより行なわれる。

フッ化ソーダトラップは内径8 cm充填高さ50 cm、ソーダライムトラップは内径20 cm充填高さ50 cm、アルカリスクラバーは内径33 cm充填高さ1.5 mのいづれも充填塔である。

計器やバルブ類には、モネルまたはプラス製の一般市販品が使用されている。

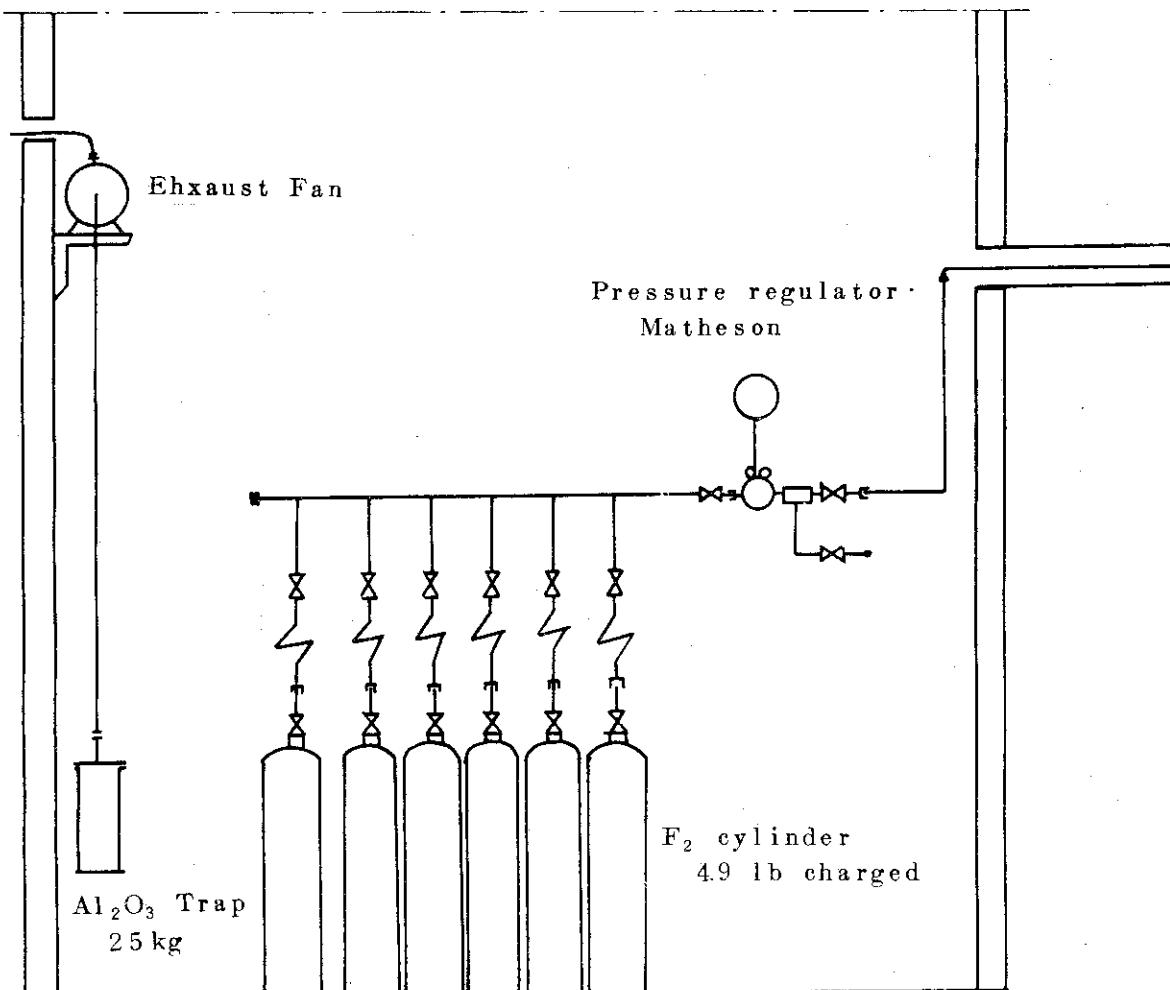


Fig 1.2 Fluorine Supply System

これら機器は、巾3.2m 高さ3.4mのフード内に設置されている。奥行は、将来プルトニウム用装置を製作するときの参考とするために、グローブボックス相当の1mとされた。

1.3 使用経験

この装置でのフッ素の使用は、1970年2月より始め、これまでに約20kgのフッ素および六フッ化ウランが取扱われた。この間に得られたいいくつかの使用経験を以下に述べる。

1.3.1 気密性

系は、六フッ化ウランの移送以外は加圧下で操作される。そこで、気密検査の基準として「フード内の空気中平均濃度が許容値の10倍以下とする」との考え方の基に許容リーク量を計算した結果、フッ素に対しては $1.3 \text{ atm} \cdot \text{cc/sec}$ 以下、ウランに対しては $0.5 \text{ atm} \cdot \text{cc/sec}$ 以下とかなり大きな値であることが分った。そこで、気密検査法は、まず約 $2 \text{ Kg/cm}^2 \text{ G}$ 加圧下でソープテストしたあと加圧放置してリーク量を確認するという簡単な方法をとることにした。このような検査により、操作圧力相当の $0.5 \text{ Kg/cm}^2 \text{ G}$ 下で通常 $10^{-1} \sim 10^{-2} \text{ atm} \cdot \text{cc/sec}$ の気密度が容易に得られ、この程度の気密度では六フッ化ウランの漏洩を示す白煙やフード外でのフッ素の臭気は感じられず、実用上問題は認められなかつた。

1.3.2 フッ素供給系

フッ素供給系ではこれらポンベの元バルブおよびマニホールドバルブからのフッ素の漏洩を経験したが、これらの漏れはまずフッ素の特有臭で発見され、漏れ個所は水に濡したりトマス紙の変色から容易に見出された。

マニホールド部のバルブ開閉操作は、当初フルフェイスマスクに、皮革製前掛けおよび手袋を着用して行なっていたが、ガス噴射に対する安全性を高めるため後にポンベをロッカー内に格納し、ロッカー外からバルブ開閉操作を行なうように改造した。

1.3.3 六フッ化ウラン回収系

フッ素化については別に報告するので、六フッ化ウラン回収系の経験について述べる。このトラップの管径および伝熱面積は、Thompsonの方法³⁾に基づき定められた。このトラップで設計条件に近い約7kgの六フッ化ウランを捕集したが、トラップ出口ガス中の六フッ化ウラン濃度はほぼ出口温度の飽和蒸気圧に等しく、またトラップ内での六フッ化ウランによる閉塞もなく、設計通りの性能を有することが確認された。

六フッ化ウランの移送については、系を真空中脱気後加熱して液体状とし、この状態でトラップ・六フッ化ウラン容器間のバルブを開けることにより短時間のうちに六フッ化ウランをコールドトラップから容器へ移送できることが認められた。

使用上のトラブルとしては、トリクレン循環ラインが氷で閉塞し循環不能となつたこと、コールドトラップ・六フッ化ウラン容器間のバルブが UO_2F_2 により閉塞したことである。この原因は、管路内の脱湿が不十分であったためと推定される。

1.3.4 オフガス処理系

オフガス処理系に設けられているフッ化ソーダトラップには、入手が容易であることからJIS規格工業用粒状フッ化ソーダを用いた。このフッ化ソーダは六フッ化ウラン濃度が0.4%という低い濃度で $0.2 \text{ kg UF}_6/\text{kg}$ の吸着容量を示し、実用に供しうることが分つた。しかしながら

がら、このフッ化ソーダは粉末化し易く、約300°Cで添加剤であるでん粉が炭化し粉末状となるので、脱着を必要とせず廃棄物としてそのまま廃棄する場合に限られる。

つぎにソーダライムトラップについて、このトラップではフッ素がおよそ $1\text{ g/cm}^2\cdot\text{hr}$ 以上では焼結を起す傾向にあり、熱により層内に設けられていた銅製温度測定管が破損しリークを生じた。また、トラップ出口ラインのバルブに黄色の固体物が蓄積し系内圧上昇の原因となつたほか、フッ酸の生成による腐食が大きく、工学規模でのソーダライムの使用には検討の余地がある。

1.4 結 言

フッ素化実験装置の概要とこれまでに入手した二・三の使用経験について述べた。フッ素化実験を通じて、市販の耐フッ素性機器は十分に使用に耐えることが認められ、kg規模でのウランフッ素化およびこの関連技術の入手をはかることができた。

なお、これらの詳細は別に技術レポートとしてまとめられている。^{4,5)}

引 用 文 献

- 1) Levitz, N.M. et al.: ANL-7583 (1969)
- 2) Vogel, G.J. et al.: ANL-6901 (1964)
- 3) Thompson, M.I., "Theory of Heat and Mass Transfer in Batch Condensation of Solids," Chap. 6, Engineering Developments in the Gaseous Diffusion Process, Benedict, M. and Williams, C., Editors, McGraw Hill Book Company, Inc. (1949)
- 4) 八木, 斎藤, 堀内: JAERI-M 6487 (1976)
- 5) 八木, 前田, 宮島, 鏡: JAERI-M 6488 (1976)

2. $\text{U}_3\text{O}_8-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系の流動化特性

成瀬雄二, ^一鏡八留雄, 宮田克美*

2.1 緒 言

フッ素化実験を行う上で整流器の構造, U_3O_8 に対する Al_2O_3 の相対仕込量, 流動化条件, フィルターのプローバックなど装置操作の選定が必要となる。

そこで、前項の実験装置におけるフッ素化塔とほぼ同一寸法のガラス製流動層を用いて, U_3O_8 , Al_2O_3 およびこれら混合物の流動化実験を行い, 整流器の構造, 流動化特性, フィルタープローバック条件などについて予備的検討を行った。

2.2 実験装置

Fig. 2.1に実験装置を示す。流動層は流動部 $3\frac{1}{2}\text{ in. ID} \times 1270^{\text{H}}$, 分離部 $6\frac{1}{2}\text{ in. ID} \times 457^{\text{H}}$ のバイレックスガラス製である。上部フランジには公称径 $5\text{ }\mu$, 長さ 25 cm , 外径 5.4 cm の真ちゅう製焼結フィルター2個が設けられ, 各々のフィルターにはノズル径 2 mm のプローバック用空気エゼクターと, これを作動させるための電磁バルブが連結されている。

電磁バルブはタイマーにより, 作動時間 10 sec 以内, 間隔時間 30 min 以内で作動される。

上下両フランジには, 圧力測定用ノズルが設けられ流動層差圧, フィルター差圧および塔内圧が測定される。また流動化ガスには露点 -20°C の脱湿空気を, 流動化粒子として $80\sim100$ メッシュの電融 Al_2O_3 と粒径分布 $7\sim8\text{ }\mu$ にピークをもつ U_3O_8 粉末を使用した。

なお, 使用した測定器の誤差は $\pm 3\%$, 応答速度は 0.2 sec である。

2.3 整流器

フッ化物揮発法の開発研究においては, 整流板¹⁾, 充填型²⁾, コーン型(整流器なし)³⁾など種々の整流器が使用されている。この実験では, 文献での採用例が多いことと, 粉末の排出性を考慮し, 充填型について検討することにした。

Fig. 2.2は, 整流器の改良経過を示したものである。Aは, $5\phi\text{ mm}$ のNi球を種々の高さで充填したものでこの場合には球径が大きいため, 流動化粒子が隙間を通って落下し, 部分的な目詰りを起し, ガスを均一に分散させるという整流器本来の働きが失われてしまうことが判った。そこで, 安価で, かつ任意の粒径粒子が入手し易い電融 Al_2O_3 を使用したBのような組合せについて検討した。その結果, 流動化粒子として電融 Al_2O_3 ($-80+100$ メッシュ)のみの時には, 再現性のある良好な流動状態を得ることが出来たが, U_3O_8 の場合には上層($10\sim12$ メッシュ)の Al_2O_3 粒子が吹き上げられ, ついには整流器上面が傾斜した。そこで, さらにこの傾斜を防止するため, CのようにNi球($5\phi\text{ mm}$)を Al_2O_3 に上積みして流動化状態を

*印 口頭発表者

* 外来研究員, 現在ユニチカ㈱

調べたところ、整流器上面の傾斜を防ぐことは出来たがAと同様、粉末がNi球の隙間に入り、再びチャネリングを起した。

以上のことから整流器上部にはNi材料を使用することが必要であり、その大きさは10～20メッシュ程度が適当であると結論され、 1.5 mm のNi線を2～3mmに切断した材料によるDのような組合せで実験を行って、流動化に問題ないことを確認した。この方式は、塔からの排出性、材料の入手性、再使用時の分離性（磁石が使用できる）が良く、また不定形のため球に比べ充填密度が高く採れるという長所がある。後述するウランフッ素化実験では、電融 Al_2O_3 （6～8メッシュ）1400g、Ni線1200g（Ni線部層高約5cm）が使用されている。

2.4 流動化特性

2.4.1 層圧損および最小流動化速度

Fig. 2.3は、それぞれ U_3O_8 および Al_2O_3 の流動化ガスの空塔速度に対する層圧力損失を示したものである。 Al_2O_3 は流動化開始速度が明確に認められるのに反し、 U_3O_8 は不明確である。 Al_2O_3 の u_{mf} （流動化開始速度）は3～5cm/secであり、この値は白井の式⁴⁾から求めた3.53cm/secと非常によく一致している。一方 U_3O_8 の u_{mf} は、同図から5～12cm/secの間に存在することになるが、仮に10cm/secとすると U_3O_8 の粒子径が100～200μという値になり、7～8μにピークをもつという分析結果と大きく異っている（逆に、 U_3O_8 の代表径を8μとした時の u_{mf} の計算値は0.02～0.03cm/sec）。

のことから、 U_3O_8 はかなりの粒子が凝集して1個の粒子として運動していると考えることも出来る。しかし、これは常温での結果であり、高温での特性についても確認することが必要であろう。流動性については、 Al_2O_3 は非常に流動化し易いのに反し、 U_3O_8 は流動化し難く、空塔速度が小さい間は直ぐにチャネリング現象が起き、結果的にはFig. 2.3のごとくなだらかな曲線となる。仕込重量を流動層の断面積で割った層圧力損失の計算値を点線で示す。この図から U_3O_8 は、計算値と実測値が良く一致しており圧損の変動も比較的小さいのに反し、 Al_2O_3 は仕込重量が増加するにしたがい計算値からのずれが大きくなり、圧損の変動も U_3O_8 に比べて非常に大きいという違いがある。

Fig. 2.4に U_3O_8 と Al_2O_3 を混合した場合の空塔速度に対する層圧力損失を示す。傾向として、 U_3O_8 と Al_2O_3 の特性がそれぞれ合わさったものになっている。すなわち、 U_3O_8 のみの場合と同様に流動化開始速度は不明確だが Al_2O_3 が入っているため流動化は良好になっており、 U_3O_8 量が少ない程この傾向は大となる一方、圧損の変動巾は U_3O_8 量が少なくなる程大きくなる。混合系の場合でも圧損の計算値と実測値はきわめて良く一致している。

2.4.2 完全流動化条件

Fig. 2.5は U_3O_8 と Al_2O_3 混合物が流動層内で完全に流動化するのに必要な空塔速度（ u_f と定義）を示す。観察結果に基づき決定したもので、流動化開始速度 u_{mf} とは異なる。この図から Al_2O_3 が多い程、また U_3O_8 の割合が小さい程、層内を完全に流動化するに必要な空塔速度 u_f は小さいことが判る。 Al_2O_3 装荷量と流動化ガス量は、この図をもとに相互の大きさを考慮しつつ設定しなければならない。

2.4.3 層高および膨脹比

流動化特性と同様に U_3O_8 と Al_2O_3 混合物の静止層高 (L_o) は U_3O_8 および Al_2O_3 の静止層高 (それぞれ L_U , L_A) につき加成性があり、次式で示される。

$$L_o = L_A + L_U$$

$$= \left(\frac{4.56}{S} \right) (0.1283x + 0.0975y)$$

ここで L (cm) : 層高

S (cm²) : 塔断面積

x (g) : Al_2O_3 の仕込量

y (g) : U_3O_8 の仕込量

Fig. 2.6 は観察に基づく U_3O_8 および Al_2O_3 の膨脹比を示したものである。 U_3O_8 と Al_2O_3 の混合物の膨脹比は、この図に示されていないが、 Al_2O_3 , U_3O_8 の間に存在しており、傾向としては U_3O_8 に類似している。

2.5 プローバック特性

2.5.1 プローバック条件の設定

U_3O_8 による実験から、プローバック時間が 0.2 sec 以上、プローバック圧力が 2 Kg/cm² G 以上で充分にフィルターに附着した粉末をプローバック出来ることが判った。プローバックの間隔時間は、 U_3O_8 の飛出しによるフィルターへの附着速度、あるいはフィルターの差圧上昇から決定されよう。例えば U_3O_8 の仕込量が 890 g, 空塔速度が 20 cm/sec の場合、別の実験から U_3O_8 のフィルターへの附着速度は 82 g/h と推定されているので、フィルターに附着する U_3O_8 量を仕込量の 1 % 以下にするには、プローバック間隔時間は 6.5 min 以下となる。

プローバック条件は、予備実験により以上のとく設定することが出来たが、後述するようにフッ素化時には上の条件で必ずしも効率良くフィルターの圧損を回復することが出来なかつた。粉体の物性や、フィルター細孔内での反応が関係するものと考えられる。したがつて、プローバック条件については、実際の条件で再チェックすることが重要であろう。

2.5.2 プローバックガス流入量

プローバックガスによりプロセスガスが稀釈される程度を評価するため、プローバックによる流入ガス量を求めた。

プローバック時間 dt における流入出ガス量 (プロセスガス入量 N_I , 出量 N_o , プローバック入量 N_B) が、圧力差に比例すると仮定し (式(1)~(3)), Fig. 2.7 に示す塔まわりのガス收支を求めると

$$\frac{dN_B}{dt} = C_B (P_B - P) \quad (1)$$

$$\frac{dN_I}{dt} = C_I (P_I - P) \quad (2)$$

$$\frac{dN_o}{dt} = C_o (P - P_o) \quad (3)$$

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dt} &= \frac{dN_B}{dt} + \frac{dN_I}{dt} - \frac{dN_O}{dt} \\ &= C_B(P_B - P) + C_I(P_I - P) - C_O(P - P_O)\end{aligned}\quad (4)$$

理想気体の $P - V$ 関係式を適用して、

$$\frac{dN}{dt} = \frac{V}{RT} \cdot \frac{dP}{dt} \quad (V, T \text{ 一定}) \quad (5)$$

式(5)を式(4)に代入して、方程式を解くと、塔内圧 P 、流入プローガス量 N_B は、プローバック時間 t の関数として、次の様に与えられる。

$$P = \frac{C_B P_B + C_I P_I + C_O P_O}{C_B + C_I + C_O} + Y \quad (6)$$

$$Y = \frac{C_B(P_O - P_B) + C_I(P_O - P_I)}{C_B + C_I + C_O} \exp\left(-\frac{RT}{V}(C_B + C_I + C_O)t\right) \quad (7)$$

$$N_B = \frac{C_B(C_O(P_B + P_O) + C_I(P_B + P_I))}{C_B + C_I + C_O} \cdot t + \frac{V}{RT} \cdot \frac{C_B Y}{C_B + C_I + C_O} \quad (8)$$

Fig. 2.8 に示した流動化ガスの流入しない場合 ($dN_I/dt = 0$) の P 、 t の実測値を基に式(6)より、 C_B 、 C_O を求めることが出来る。これを Fig. 2.9 に示す。

上の係数を用い計算した流入ガス量の計算結果を Fig. 2.10 に示す。これより、プローバック時間 1 sec で流入するガス量は 2 ~ 3 l と非常に小さく、濃度的にはプロセスガスの大きな外乱とならないことが確認された。

2.6 フッ素化実験への適用

Fig. 2.11 は、ウランフッ素化実験 (UF-6) の流動層圧力損失を示したものである。層差圧の変化から塔内 U_3O_8 量のフッ素化による減少が良く判る。この差圧変化の勾配より推定した U_3O_8 のフッ素化速度は第 3 章に述べるガスクロによる分析結果とほぼ一致している。また、フッ素化塔内の U_3O_8 量が減少して来ると Al_2O_3 の割合が増大するため層圧損の変動幅が大きくなり、これより反応終点に近づいたことを判断出来る。この様に流動化特性については、予備実験で得られた傾向と実際にフッ素化を行った場合の傾向とが非常に良く一致していることが確認された。

一方、フッ素化時のフィルター差圧の変化も同図に示されている。条件は、2.5 項で述べた予備実験結果を参考にプローバック時間 0.5 sec、プローバック圧力 3 Kg/cm²G、間隔時間 10 min として選ばれている。しかしながら、次第に差圧が上昇し、ついに、オーバースケールとなっている。この時点でプローバック時間および間隔時間を種々変化させて見たが全く差圧は下がらなかった。そこで、プローバック圧力を 3 から 4 Kg/cm²G に変更してプローバックを行ったところ、フィルター差圧が下がりプローバックされたことが判った。

2.7 結 言

- フッ素化実験の操作条件を設定するため、予備実験を行い、次のような事柄を明らかにした。
- (1) 充填型式の整流器として 1.5ϕ mm, 長さ 2~3 mm の Ni 線と 6~8 メッシュの Al_2O_3 粒子との組合せたものが適当である。
 - (2) U_3O_8 に Al_2O_3 を混合すると流動化し易くなり、 Al_2O_3 2 kg の場合には空塔速度を 20 cm/sec 以上に取れば十分である。また、層圧損の減少と圧損変動巾の変化から U_3O_8 の反応速度と反応終点に近づく様子が判る。
 - (3) プローパック条件は、実際に応じて決定する必要がある。また、プローパックにより流入するガス量は非常に少なく、プロセスガスへの影響がほとんどないと結論づけられる。

参 考 文 献

- (1) R. Heremans and J. Schmetz : Chem. Eng. Prog. Symp. Ser. No 47, Vol. 60 (Nuclear Engineering, Parts X), "Fluidized-bed conversion of uranium oxide fuel to uranium hexafluoride" p 90~95 (1964)
- (2) J. T. Holmes et al. : ANL-7370 (1968)
- (3) G. J. Vogel et al. : ANL-6901 (1964)
- (4) T. Shirai, "Fluidized Beds", Kagaku-gijutsu-sha, Kanazawa (1958)

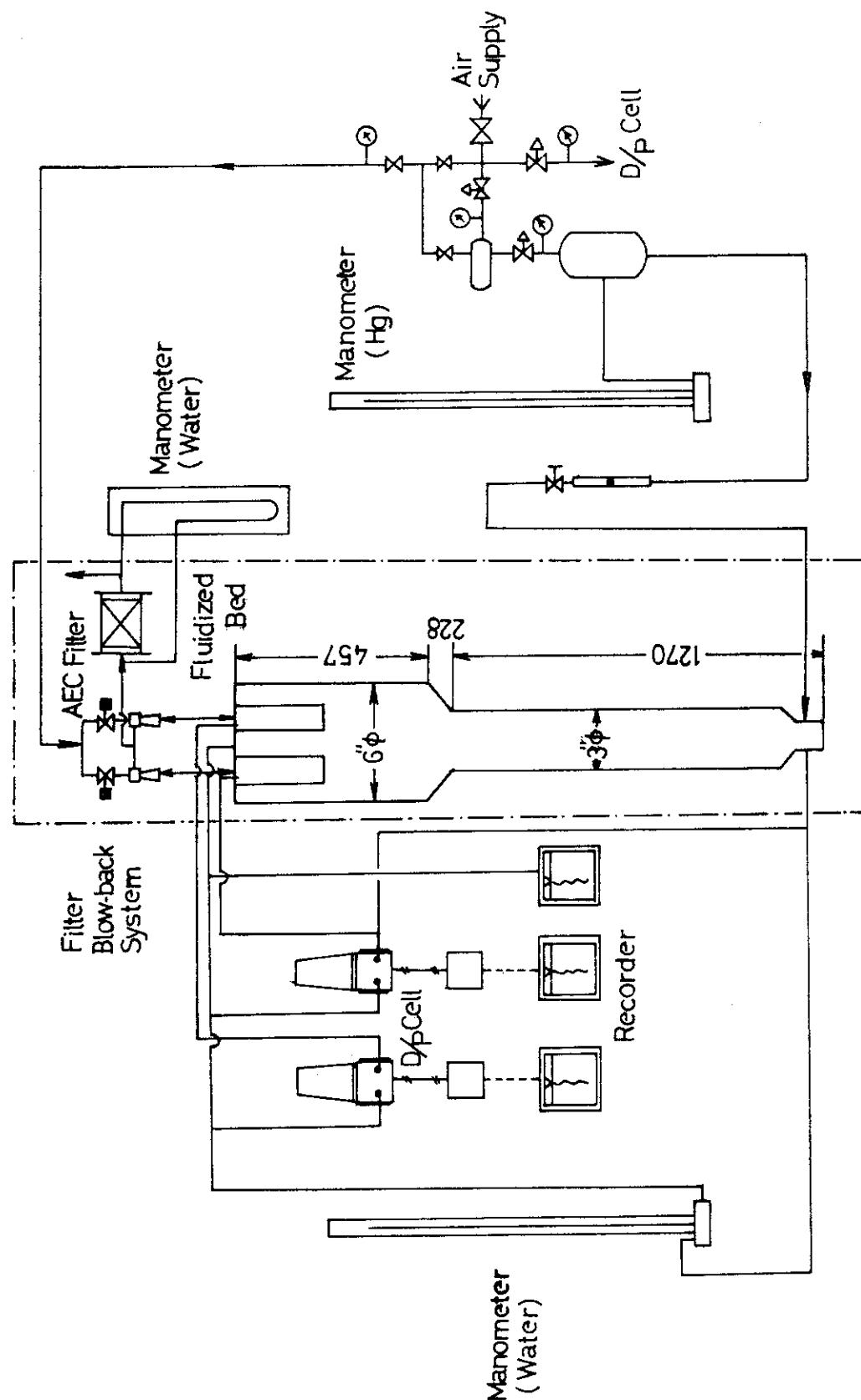
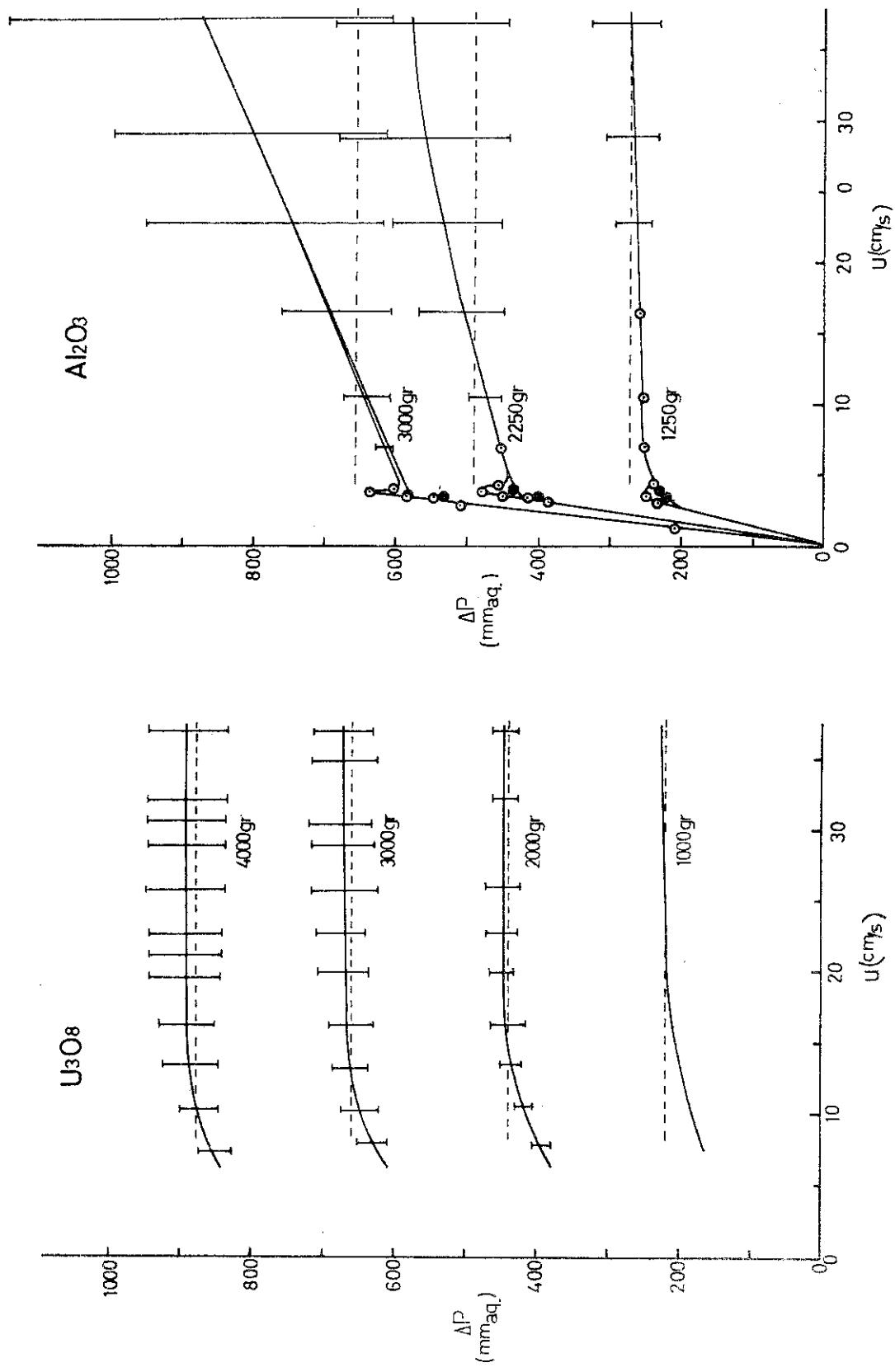


Fig. 2.1 Experimental Apparatus

A	Ni Ball 5 ϕ	Al ₂ O ₃ -10+12mesh	Al ₂ O ₃ -6 + 7mesh
B	Al ₂ O ₃ -10+12mesh	Al ₂ O ₃ -6 + 7mesh	
C	Ni Ball 5 ϕ	Al ₂ O ₃ -10+12mesh	Al ₂ O ₃ -6 + 7mesh
D		Ni Wire 1.5 ϕ l=2 ~ 3 mm	Al ₂ O ₃ -6 + 7mesh

Fig. 2.2 Distributors

Fig. 2.3 Fluidization of U_3O_8 or Al_2O_3

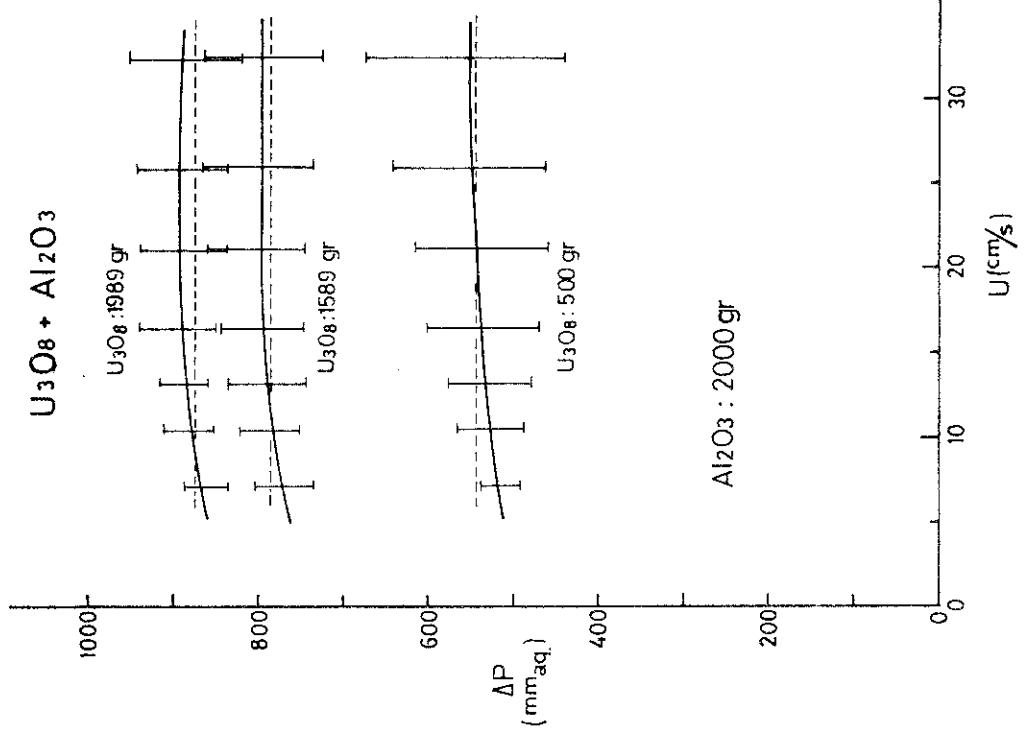


Fig. 2.4 Fluidization of $\text{U}_3\text{O}_8 - \text{Al}_2\text{O}_3$ mixed powder

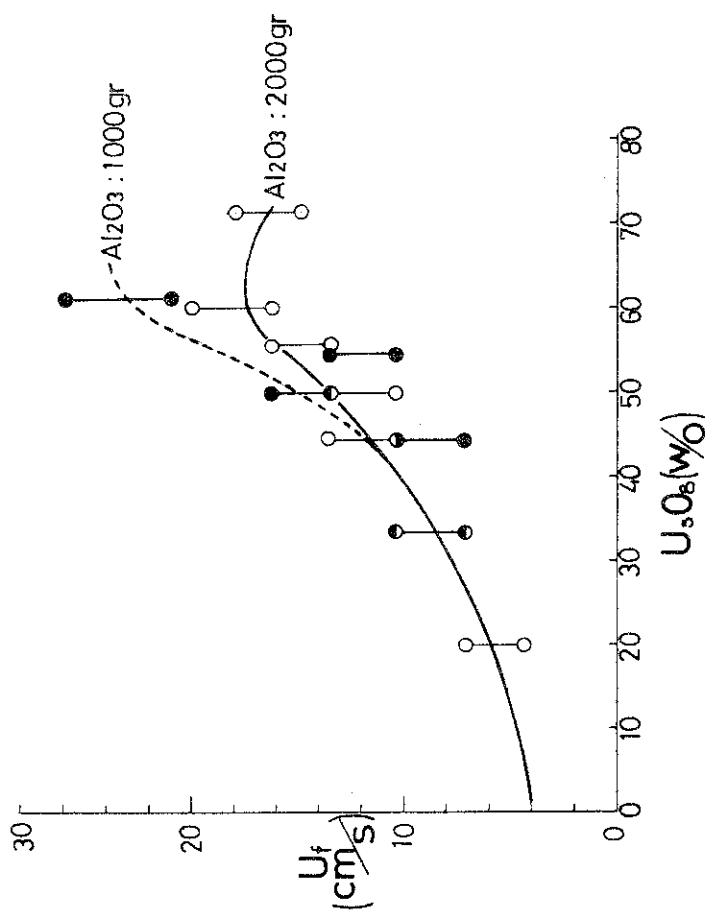


Fig. 2.5 Superficial velocity for complete fluidization of $\text{U}_3\text{O}_8 - \text{Al}_2\text{O}_3$ mixed powder

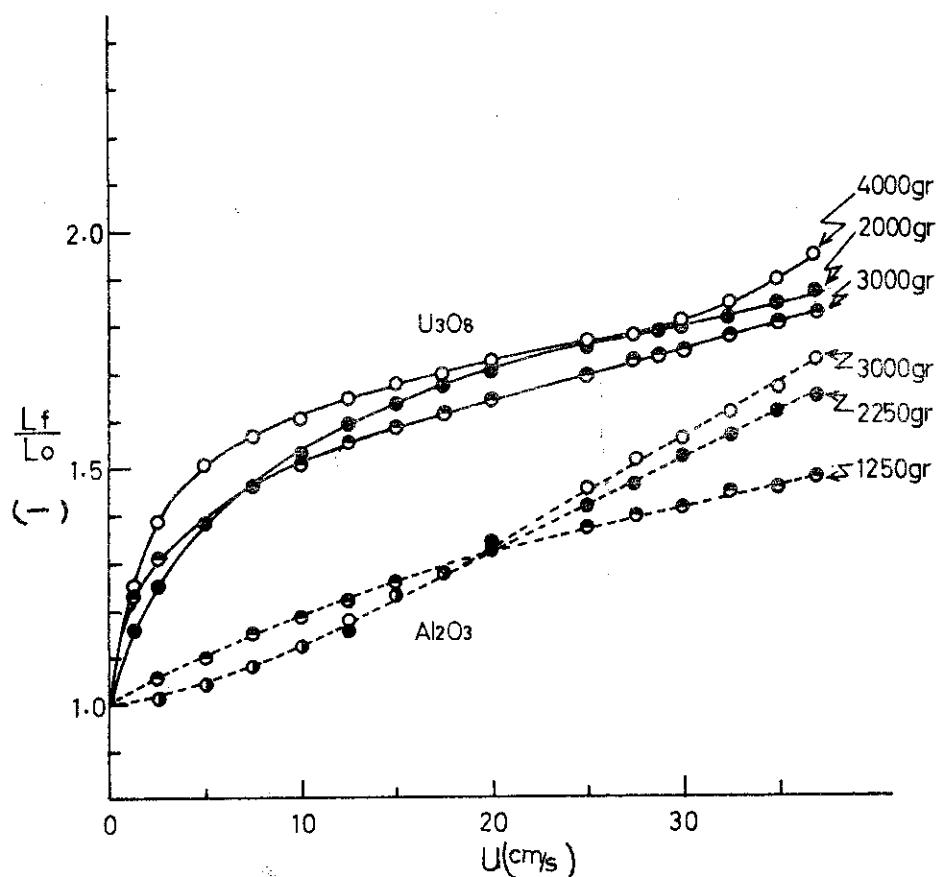


Fig. 2.6 Bed expansion ratio for fluidization of U_3O_8 or Al_2O_3 powder

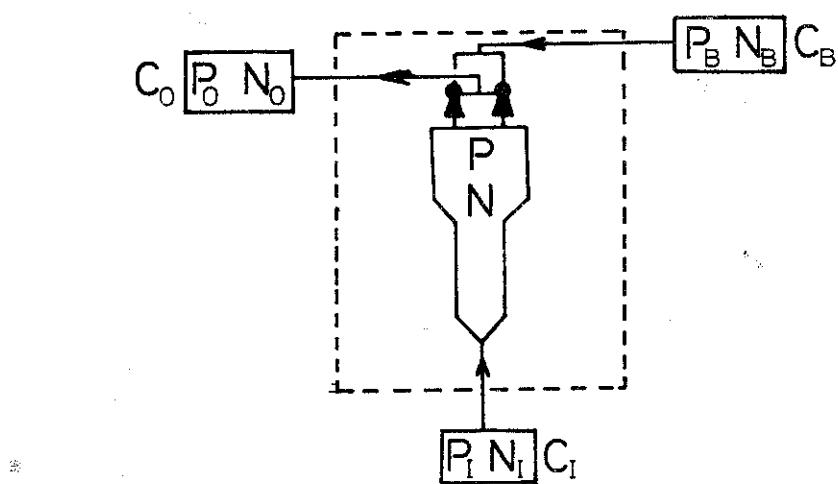


Fig. 2.7 Blow-back gas balance for fluid-bed

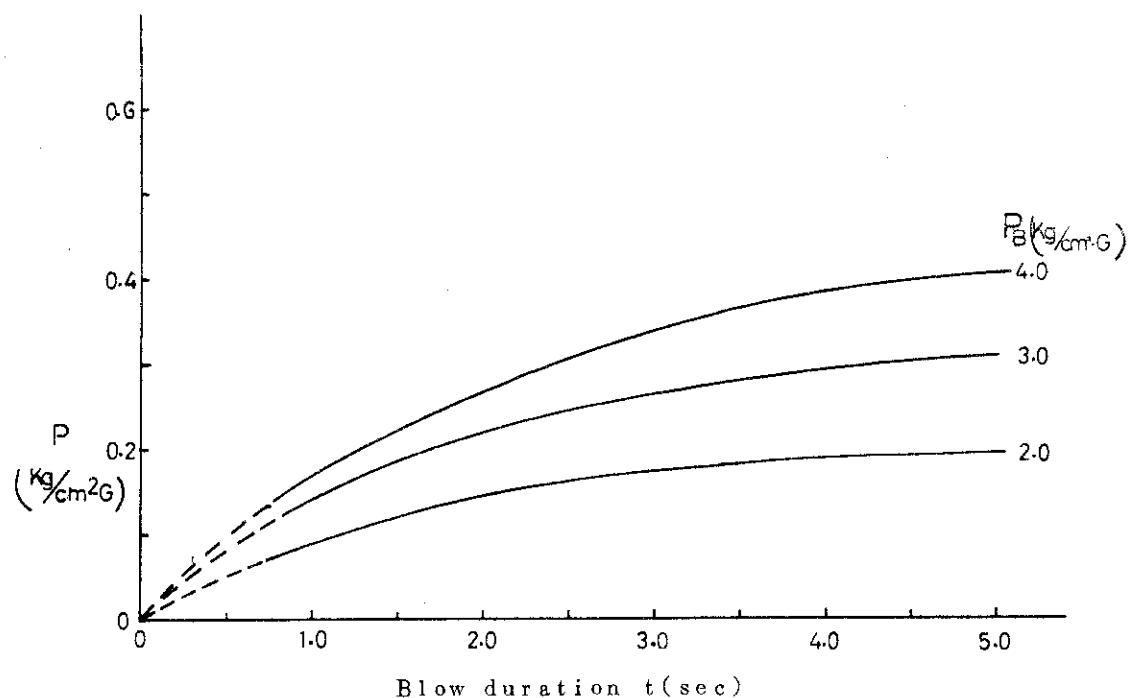
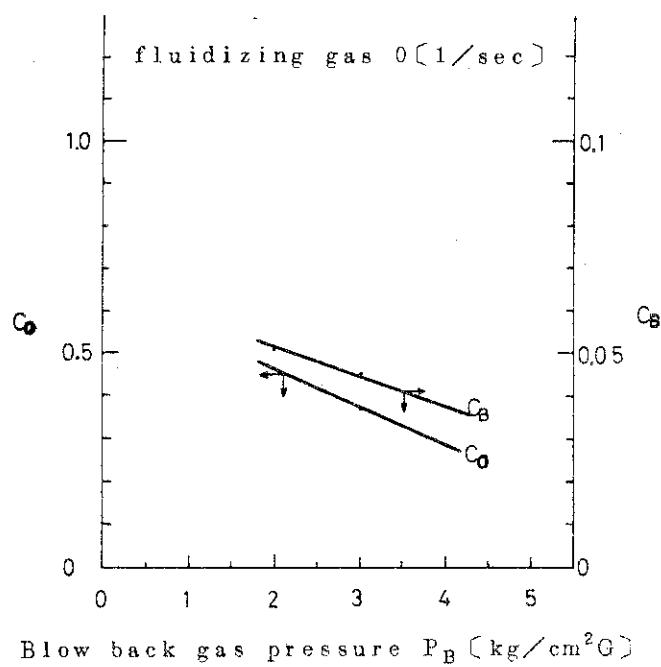


Fig. 2.8 Fluid-bed pressure change due to blow-back

Fig. 2.9 Coefficient C_0 , C_B for calculating blow-back gas volume (Eq.(8))

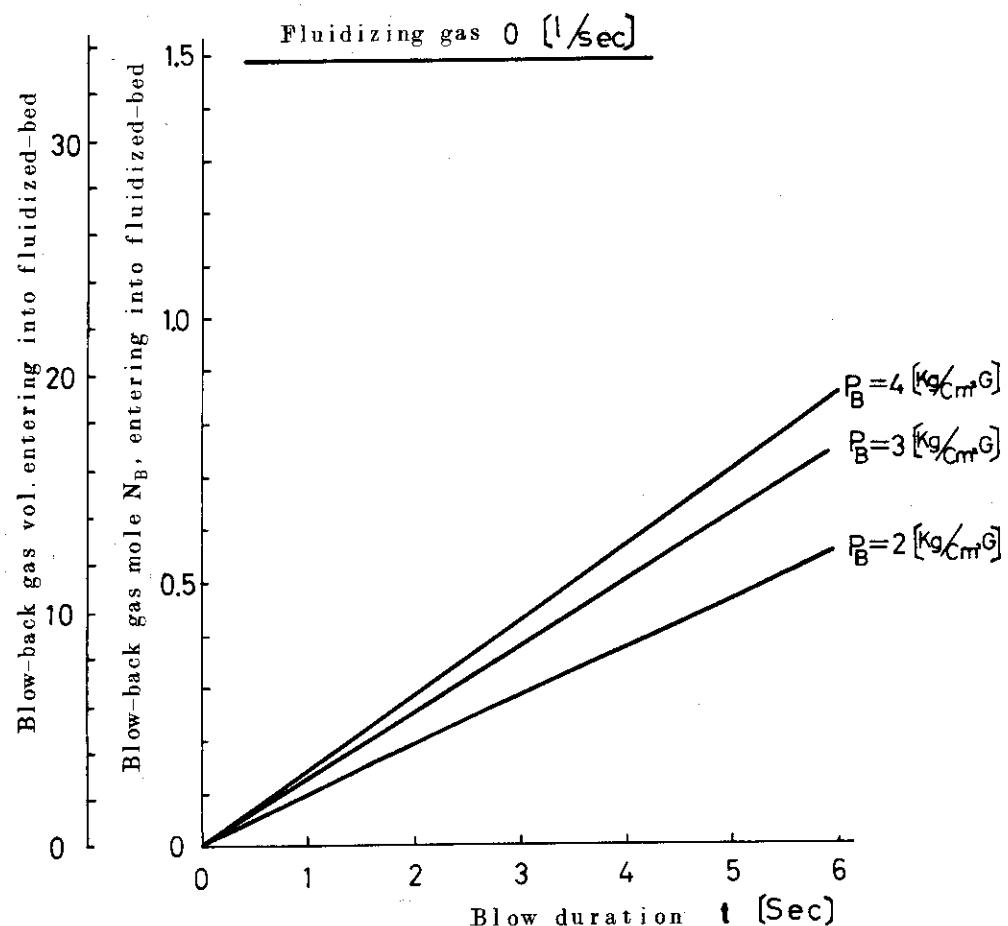


Fig. 2.10 Calculated volume of blow-back gas entering into fluidized bed

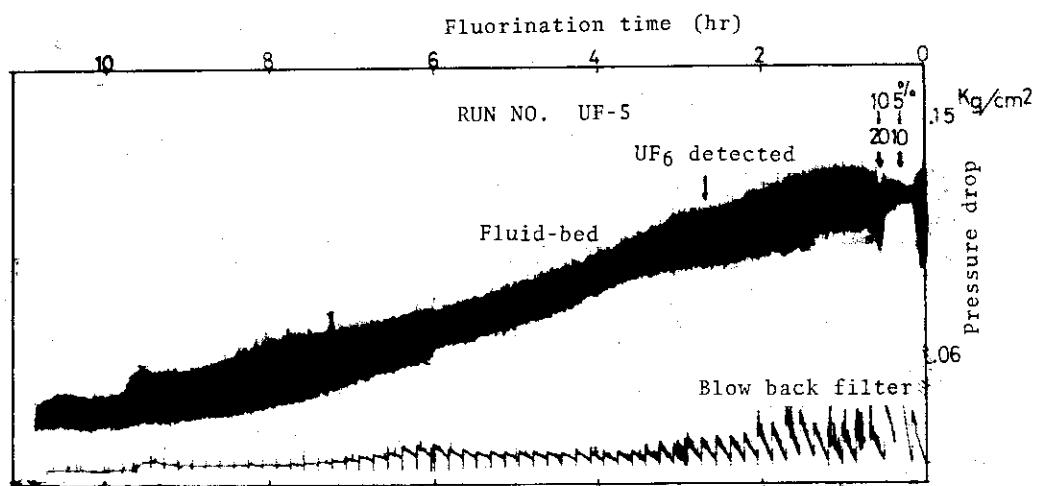


Fig. 2.11 Pressure drop change through fluorinator in Run UF-05

3. U_3O_8 の回分フッ素化挙動

八木英二^{*}, 前田 充, 鴨志田厚
中島勝利, 宮島和俊, 山崎一伸

3.1 緒 言

前述のウランフッ素化実験装置を用い, 回分操作, $300 \sim 350^\circ\text{C}$, $\sim 20\text{ vol\%}$ の低温低濃度の条件下で U_3O_8 のフッ素化を行い, (i)工学規模流動層におけるフッ素化反応特性, (ii)大量 F_2 および UF_6 取扱い経験など技術的知見を得ることが出来た。ここではウランの装置内分布などの物質収支およびガスクロマトグラムにより観察された UF_6 の生成パターンについて述べる。

Table 3.1に示したごとく, フッ化物揮発法におけるフッ素化法には大別して (i)同時フッ素化法, (ii)選択フッ素化法があり, 前者は Pu/U を同時にフッ素化した後, Pu のみ還元または, 熱分解などにより分離するプロセスであり, 後者は反応条件またはフッ素化剤の反応性の違いを利用し, フッ素化時に Pu/U を分離するプロセスである。この中, F_2 を用いた選択的フッ素化法は, 例えは 350°C , 20 vol\% と言った低温低 F_2 濃度で先ず U を揮発させた後, 残った Pu は 500°C , 100 vol\% F_2 のごとき条件で揮発させる。この方法は, ANLの報告¹⁾によれば, 高い Pu 回収率が期待され, またフッ素化剤としフッ素のみを使用するので, 単純なプロセスを描くことが出来る。そこで, 先ずこのプロセス(「 F_2 二段フッ素化法」と呼ぶ)を想定して, フッ素化温度を 350°C に定め, この温度でのフッ素化特性を検討することになった。なお, 350°C 近くでの酸化ウランのフッ素化については熱天秤実験での報告を除いて, その特性は余り明らかにされていない。

3.2 実験方法

3.2.1 手順および条件

フッ素化の手順をFig. 3.1に示す。

装置の加圧気密テストにより主要部の気密度が $10^{-3}\text{ atm} \cdot \text{cc/sec}$ 以下であることを確認した後, 室温および高温($\sim 400^\circ\text{C}$)でのフッ素化処理を行い, 異物や器壁水を除去する。 UO_2 を投入して, 空気により流動化しつつ昇温して, U_3O_8 に酸化させる。フッ素化は通常フッ素化処理または酸化と別の日に行うことが多く, 流動化の後昇温し, 所定条件に到達したら, 低濃度($\sim 1\text{ vol\%}$)より F_2 を注入し, 順次計画の値まで上げ, 以降はその条件を保持する。ガスクロマトグラフの濃度および第2章で述べた流動層差圧などの変化より, 反応が終点に近づいたと判断されたら, クリーンアップを行う。これは, 主に分離部の残存ウランを反応させるため, フランジ部を木槌でたたいたり, 分離部または反応部全体の昇温, さらには F_2 濃度を上げるなどの操作である。生成した UF_6 は, コールドトラップに捕集されるので, 別途コールド

○印 口頭発表者

* 現在三菱金属㈱

トラップを加熱し、UF₆シリンダーに移送して、回収量を計量する。

主なフッ素化条件をTable 3.2に示す。流動媒体アルミナ量は2.0 kgに固定した。これは第2章の予備実験の結果をもとに最大5 kg(ウラン)パッチの実験において、全層が完全に流動化することおよび膨脹時層高が反応部内に納まることの条件より選定した。このアルミナは、-80+100 メッシュにカットした電融アルミナである。フッ素化塔分離部の温度については、フィルター保護のため初め200°Cで計画したが、後述するようにUF-02の実験結果から、300°C近くまで加熱することになった。ガス流速は、上述の予備実験の結果をもとに10~20 cm/secを選んだ。

3.2.2 分析

(1) 固体中のウラン

物質収支を取るために①流動媒体Al₂O₃、②オフガストラップの充填剤であるNaFまたはソーダライム、③器壁付着物を測定した。サンプリング誤差を小さくするため抜出後大粒子については全量を粉碎し、またフッ素化塔試料など粒径の不均一なものについては、篩分後、スプーンサンプリングなどにより縮分した。これを王水または硫酸に溶解(Al₂O₃の場合はリーチング)して、アルセナゾⅢ法により比色分析した。

(2) プロセスガス中のUF₆濃度

第4章で述べるインラインガスクロマトグラフにより測定した。

(3) Al₂O₃のフッ素

スプーンサンプリングし、パイロハイドロリス処理の後、La-ALC法により比色分析した。

3.3 実験結果と考察

3.3.1 物質収支

代表的な実験におけるウラン収支をTable 3.3に示す。上欄のウラン仕込量は、U₃O₈基準で0.5, 2, 5 kgに相当する。回収ウラン量は、UF₆として揮発した量を示し、必ずしもコールドトラップに回収されたものだけではないが、この値はUF-02を除いて仕込量の90%以上に達する。なおUF-02では、コールドトラップを使用せず直接NaFに吸着させたものである。

未フッ化物として装置内に残留したUは、①アルミナ中に残存せるもの、②中間フッ化物として、反応器壁に付着せるものなどで、後者はとくに分離部に集中している。これらの値についてUF-02とUF-03/05の結果を比較するとUF-03/05では、両方のロスとも著しく減少している。UF-02で、アルミナ中のU残量がとくに多い理由は、整流器が破壊され、U₃O₈粉末が温度の低い整流器下部に落下してしまったためと考えられる。そこで、UF-03では整流器材であるNi線の充填量を増加させた結果、このロスは著減した。また、反応器壁、フィルターでの付着量の差は、前記したように分離部温度を上げたためである。なお、この付着生成物の組成は、X線の結果および大部分が水に溶けることなどからUO₂F₂を主とした混合物と推定される。不付含量は、UF-03/05の対比から仕込量に寄らずほぼ一定量である。この中身として、分析誤差の外に、UF₆移送時のロス(真空排気系のオフガストラップおよび真空オイルの中に入る)または配管内などサンプリングの対象とならなかつた装置内ホールドアップ

などが考えられるが、移送時のロスが最も多いと推定される。

なおこれらの実験で使用されたアルミナにつき、150メッシュ以下に粉末化された割合は約1%，フッ化率は0.2～0.5%で、市販されている電融アルミナを用いる上での問題は認められなかつた。

3.3.2 フッ素化のパターン

次にUF₆の生成パターンについて述べる。ガスクロにより測定したフッ素化塔出口ガスUF₆濃度の時間変化の例をFig. 3.2に示す。

この生成パターンの特徴の一つは、長い誘導期間が存在し、低F₂濃度または仕込量が大きい程その時間が長いことである。同じ傾向は、熱天秤実験でも報告されているが²⁾、ここで報告する流動層の場合はその時間が著しく長いことである。

第二の特徴は、従来酸化ウランのフッ素化反応について提案されている球減少モデルから推定されるパターンと全く異っていることである。このモデルが適用されたANLの報告³⁾とほぼ同一条件（ただし試料については酸化ウランだけでなく模擬のFPが添加されている）にあたるUF-03について比較してみると、主反応は、反応速度が仕込量の減少によつても変化しない図中の平らな部分(UF-02, 03)で起つてゐる。他の実験結果より、F₂濃度や仕込量の影響は、この平らな部の高さ(濃度)を上下させるだけであることが判つた。ただし、F₂濃度がやや高いUF-05ではその様子がやや異つてゐる。また反応末期の高いピークはクリーンアップにより排出した部分である。

第三の特徴は、これらの結果から反応器断面積基準の平均の反応速度（またはプラト一部の反応速度）がかなり小さいことである。見掛けの反応速度をTable 3.4に示す。試料の違いを無視すると、これらはANLで得られた速度の1/3～1/4に過ぎない。

以上のごとくこれら反応の特徴は、従来熱天秤²⁾またはUO₂単独試料について高温(400～500°C)で行われた流動層フッ素化実験結果^{3,4)}と比べても大きな相違がある。塔出口においてF₂がなお大過剰にあるので、その理由はバブルなど流動層内の流れモデルによるよりもむしろ反応機構そのものに関係している可能性が高い。長い誘導期間の存在、塔内インペントリに寄らない一定の反応速度などの特徴は、中間生成物の存在と関連があろう。この点に関連して、第2章Fig. 2.11に示すごとく流動層内差圧は、F₂導入直後必ず一旦は増加する。粉末の流動化性状が変化したこととも考えられるが、UO₂F₃のような中間生成物の場合には層重量が増加したためと理解することが出来る。しかし、UO₂F₃の生成反応がきわめて早いと言われている^{2,5)}ことを考慮すると、F₂收支上誘導期間が長過ぎる。また広範囲な反応時間において生成速度が一定である事実などから、生成したUF₆のUF₄への還元反応など、より複雑な反応が並発している可能もある。

3.4 結 言

以上の結果から350°Cにおいてほぼ定量的に酸化ウランをフッ素化出来ることが確認された。しかし、速度的な特性については、従来の報告と異つて複雑であり、少くとも350°C以下の低温度条件では、条件による相違が大きく、FPの共存を含めた試料の違いの他、F₂濃度、温度など化学的因素および流動層反応に特有なバブルの影響など物理的因子についても含め、パラ

メーター的な検討を行いその特性を把握することが望まれる。

参 考 文 献

- 1) N.M. Levitz et al. : ANL-7583 (1969)
- 2) M. Iwasaki. : J. Inorg. Nucl. Chem. vol. 26, p1858 (1964)
- 3) L.J. Anastasid et al. : ANL-7372 (1967)
- 4) A.A. Jonke et al. : ANL-6379, p159 (1961)
- 5) G. Vandenbussche. : CEA-R-2859 (1966)

Table 3.1 Fluorination process

	Simultaneous Fluorination	Selective Fluorination			
		F ₂	BrF ₅	BrF ₃	ClF ₃
U	10~90% F ₂ 500°C	~20% F ₂ 350°C	~20% BrF ₅ 200°C	?	~25% ClF ₃ 300°C
		90% F ₂ 550°C	90% F ₂ 550°C	90% F ₂ 550°C	90% F ₂ 550°C

Table 3.2 Average operating condition for fluorination of U₃O₈ powder

RUN NO. :	UF - 2	UF - 3	UF - 4	UF - 5	UF - 6
Material Charged					
U3O ₈ ; Kg.	0.50	1.93	5.13	5.23	5.20
Al ₂ O ₃ ; Kg.	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
U3O ₈ /Al ₂ O ₃	1/4.0	1/1.04	1/0.39	1/0.38	1/0.38
U3O ₈	U3O ₈	U3O ₈	Oxidation of UO ₂ pellet	Oxidation of UO ₂ powder	Oxidation of UO ₂ powder
Fluorinating Conditions					
Temperatures					
Fluidized Bed ; °C	350-360	350-360	350-360	350-360	350-360
Disengaging Section ; °C	200-220	300-330	280-300	280-300	300-350
F ₂ Concentration ; v%	7.2	9.3	20.0	20.0	20.0
GAS Velocity ; cm/hr	18	14	20	20	20
Reactor Pressure ; mm Hg	880-920	880-1040	880-(2000)	880-(1490)	880-(1600)
Fluorination Time ; Hr	4.5	10.5	7.0	10.0	8.5

Table 3.3 Uranium balance for fluorination of U_3O_8 Powder

	UF-2		UF-3		UF-5	
	G	%	G	%	G	%
URANIUM CHARGED	420	100	1632	100	4435	100
URANIUM RECOVERED						
UF ₆ CYLINDER	—	—	1463	90	3950	89
NAF TRAPS	281	67	42	3	150	3
SODA LIME TRAP	—	—	—	—	203	5
TOTAL	281	67	1505	93	4303	97
URANIUM LOST						
BED Al ₂ O ₃	46	11	0.6	0.04	8.4	0.2
REACTOR WALL	54	13	—	—	—	—
BLOW BACK FILTERS	24	6	8	0.5	13	0.3
TOTAL	124	30	8.6	0.54	21.4	0.5
UNACCOUNTED for	15	3	118.4	6.46	110.6	2.5

Table 3.4 Apparent reaction rate for fluorination of U_3O_8 powder

Run	fluorination rate	
	kg UF ₆ / hr	kg · UF ₆ / hr · cm ²
UF - 0.2	130 ~ 140	~ 2.8
- 0.3	340 ~ 360	6.8 ~ 7.1
- 0.5	490 ~ 520	9.8 ~ 11

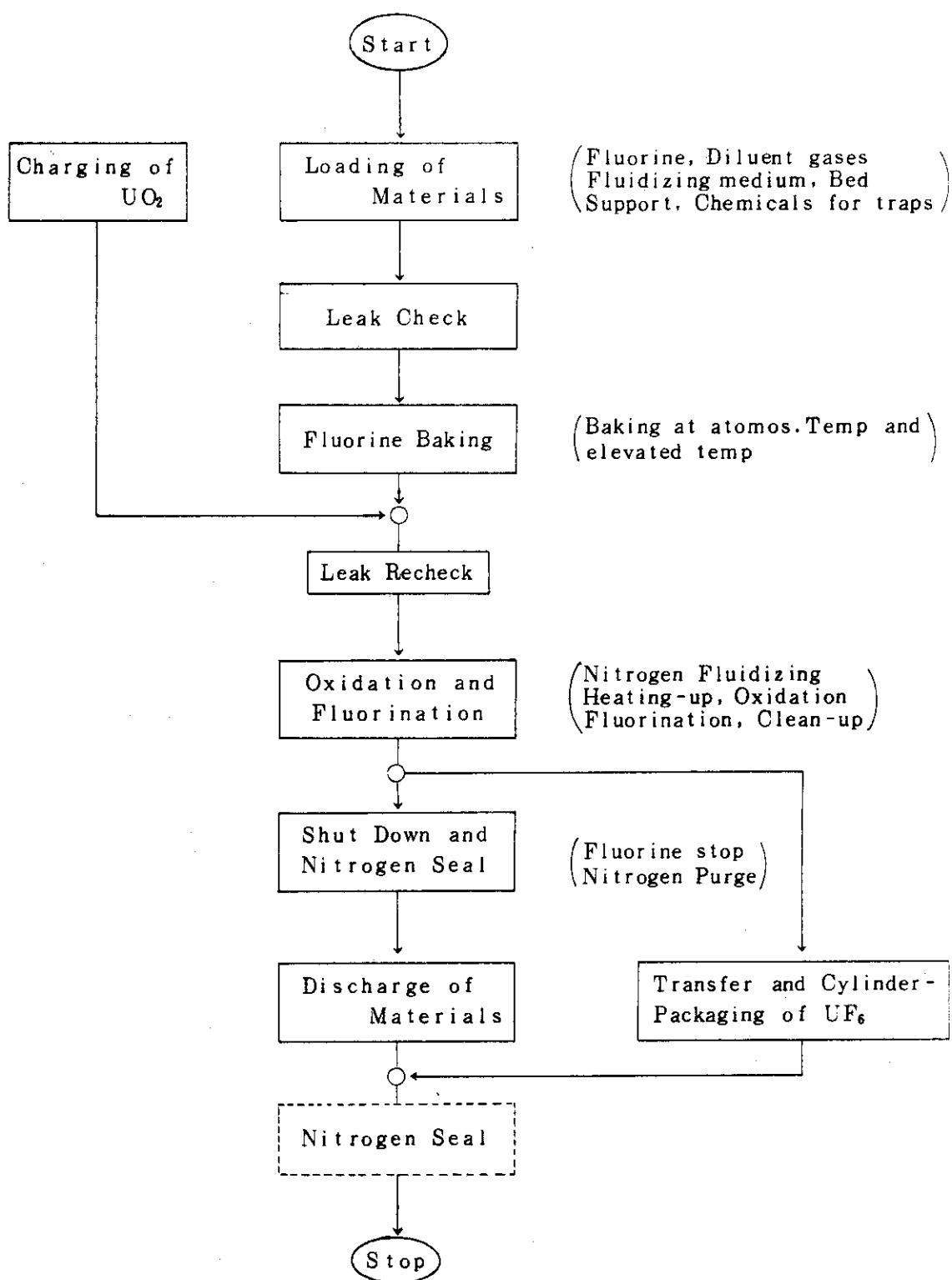
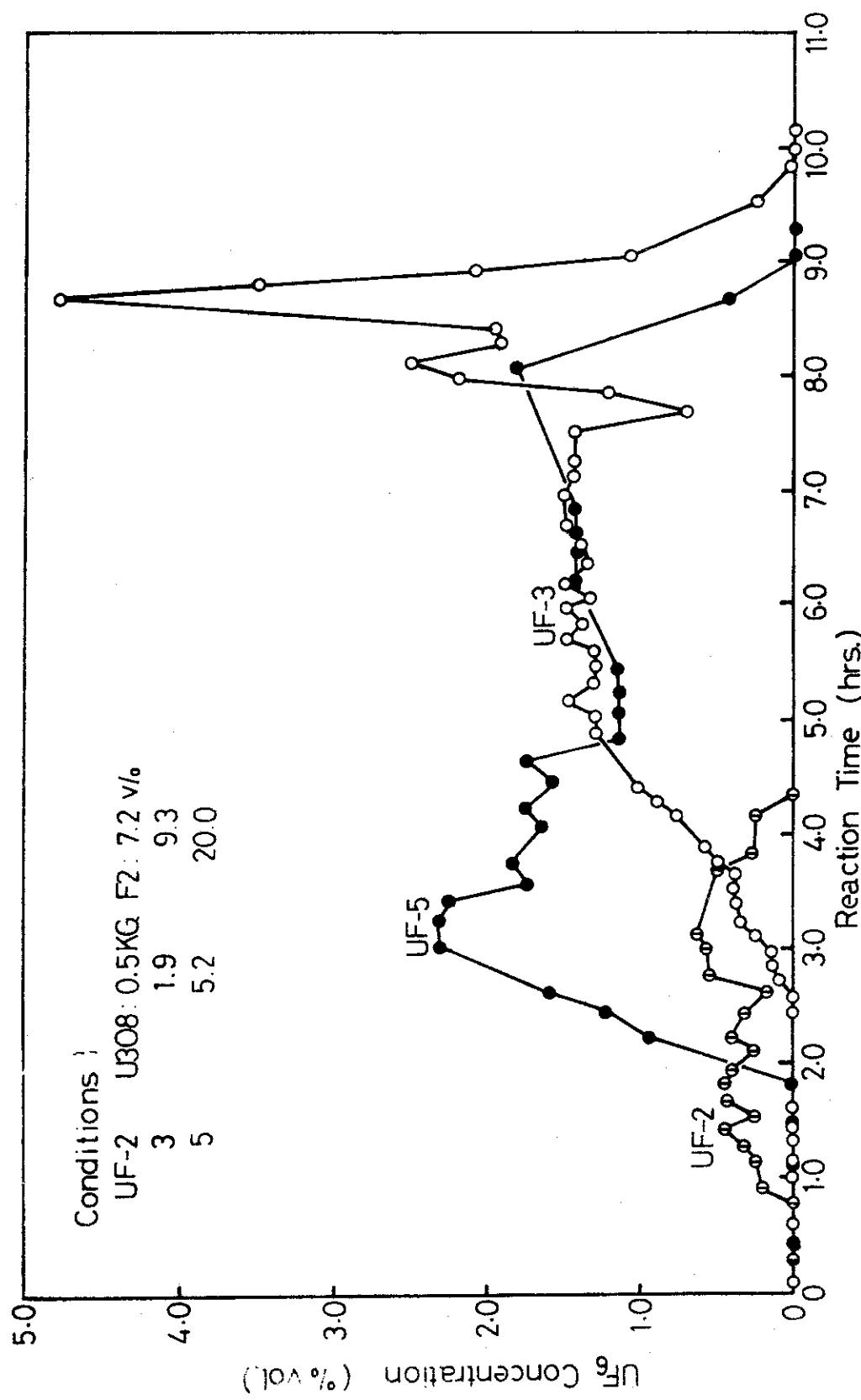


Fig 3.1 Operation procedure for U_3O_8 fluorination
in fluid-bed

Fig. 3.2 Fluorination of U_3O_8 powder in fluid-bed

4 U_3O_8 , UO_2 のフッ素化速度八木 英二^{*}○, 前田 充, 鏡 八留雄, 宮島 和俊

4.1 緒 言

原研で選定した「 F_2 二段フッ素化法」は、低温低濃度で先ずウランを揮発させ、次いで高温高濃度の条件下で Pu を揮発させようとするもので、 Pu 回収率の点から、出来るだけおだやかな条件で U をフッ素化することが必要である。しかし、このような条件ではフッ素化速度の低下が避けられないので、反応器の寸法決定、操作方式（回分、半連続、連続など）の選定、 F_2 利用率の改善などプロセス設計の面から、この温度でのフッ素化速度を把握しておくことが重要となる。

そこでフッ素化温度を 350°C に定め、第1章で述べ3インチ直径流動層を用いて U のフッ素化を行い、ほど吸支良く反応させ得ることを確認し（第3章）、引続いてこの付近でのフッ素化速度、 F_2 利用率に関する検討を行った。この結果、バッチ量、温度、フッ素濃度など種々の操作条件の速度に及ぼす影響が明らかにされたのでこれらについて報告する。

4.2 実験方法

実験装置、試薬、フッ素化手順などに関しては、第3章には順じたので、とくに異なる点および前記しなかった部分についてのみ触れる。

4.2.1 試料（酸化ウラン）

Table 4.1 に示す UO_2 , U_3O_8 を用いた。

- (1) UO_2 ; Reader Grade の UO_2 ベレットを粉碎後篩い分け、100メッシュ以下のものを使用した。
- (2) U_3O_8 ; UO_2 粉末を流動層により 450°C で 5 ~ 7 時間空気酸化したもの。親の UO_2 では、上記試料(1)またはADU法により製造された UO_2 粉末を使用した。

とくにこの様な試料を用いた理由は、原研・再処理研究室で目標としているフローシートに沿ったもので、このフローシートでは使用済燃料を融解法により被覆材(SUS)を除去した後、燃料ミートを機械的に粉末化し、さらに必要により酸化させ、フッ素化塔に供給することを想定している。

4.2.2 反応条件

実施した実験条件の範囲を Table 4.2 に示す。これらの設定の根拠は、主として「 F_2 二段フッ素化法」のプロセス条件に基いている。従来行われて来た流動層によるフッ素化反応は、 UF_6 を製造を目的とした場合が多いので、出発原料を UF_4 とするか、もしくは 450°C 以上の高温での結果が多く、表のような低温低濃度でのフッ素化特性については余り知られていない。

分離部温度は、この部分での粉末の蓄積を防止するため、第3章で述べた知見に基づき、主

○印 口頭発表者

* 現在 三菱金属㈱

として250°Cで実施して来た。またAl₂O₃量は当初この装置量を1.5~2kgの一定値に設定して実施して来たが、UO₂の酸化過程で発生するケーキング(非流動化)を防止するため、その後4.5kgに上げざるを得なかった。また塔内圧は出来るだけ一定となる様約1000mmHgに調整しつつ実験を行った。

4.2.3 分析

出口ガス中のUF₆およびF₂濃度を、後述する差動型熱伝導度計(TCC)またはインラインガスクロマトグラフを用いて測定した。TCCの場合には濃度の連続分析が可能である。

4.3 実験結果と報告

4.3.1 球減少モデルの適用性と平均反応速度

(1) 球減少モデルの適用性

ガス状生成物のみを伴う気固反応に対し、表面反応律速における未反応殻モデル¹⁾(ウランのフッ素化反応については球減少モデル²⁾とも呼ばれる)を適用すると、未反応率の $1/3$ 乗($(1-F)^{1/3}$)が時間に対し直線となるいわゆる「 $1/3$ 乗則」により速度データを整理できる。このモデルが、酸化ウランのフッ素化反応について成立することは熱天秤実験や高温での流動層^{2,4)}実験でも認められている。

Fig. 4.1は代表的な結果についてこのモデルを適用したもので、図示したごとく直線からの偏倚が著しい。球減少モデルによれば、図のプロットにおける直線(曲線)の勾配は下式で与えられる見掛けの反応速度k'を与えるが、Table 4.3に示すようにこの値は反応率によって変化し一定とならない。

$$k' = \frac{k_0}{r_0 \rho}$$

ここで、k₀は表面積あたりの反応速度、r₀、ρはそれぞれ粒子の初期半径、密度を示す。

また、モデルの前提よりk'は回分反応においても初期装荷量に依らない一定値を与えるべきにも拘らず、Fig. 4.2に示すごとく、k'は初期装荷量へ強く依存している。ただし、k'は塔軸方向の勾配に基づく有効なF₂濃度の項が含まれており、この有効F₂濃度は初期装荷量にも依存するが、ここで述べる結果はいずれも反応速度が小さく塔入/出口のF₂濃度変化が小さいので、この影響は少ない。

以上の考察から、従来の「球減少モデル」は350°C近くの低温における酸化ウラン粉末単独の流動層フッ素化反応に適用できないことが判る。

(2) 平均反応速度(\bar{R}_{100})

第3章で述べたごとく、この温度でのウランのフッ素化は、回分反応の場合流動層内ウラン量の減少に依らず、一定の反応速度となる。見掛け上「球減少モデル」が適用できないのも同じ理由による。この本質的原因は、反応機構そのものの複雑さに依ると推定されるが、当面データ整理を進める上で何らかの速度表示が必要なので、上述の生成パターンを考慮しつつ、次のような平均の反応速度(\bar{R}_{100})を用いた。

$$\bar{R}_{100} = \frac{W}{\tau_{100}}$$

ここで、Wは初期装荷量、 τ_{100} は反応完結時間である。

Table 4.4に示したごとく、 \overline{R}_{100} の物理的意味は、有効な反応表面積(A)が、反応に関与するウラン質量Wのn乗に比例すると仮定することによって理解することが出来る。この結果、 \overline{R}_{100} も初期装荷量のn乗に比例することになる

4.3.2 フッ素化速度

初期装荷量に対する平均反応速度の大きさをFig. 4.3に示す。図より、Table 4.4で示した指數nは、0.8となる。モデルの物理的意味に遡って考えると粒子が均一径である場合には、n=1でなければならないが、ここで1より小さい値が得られる理由として、粉末が凝集して、有効反応面積が低下していることを挙げることが出来る。また一定濃度、流速の場合には平均のF₂濃度は、反応度の大きいかまたはインペントリーの大きい場合に低下するが、前述のごとくこの影響は比較的小さい。

なお、図にはPuおよびFPを添加した試料についてのANLの結果⁽⁴⁾およびPuのみを添加した別の原研における結果⁽⁵⁾も比較のため示してある。これらはともに、2インチ径流動層で行ったものであるが、前者はここで述べる値に比べ~3倍高いにも拘らず、後者との差は殆んど認められない。これらの理由は明らかでない。

温度の依存性をFig. 4.4に示す。活性化エネルギーは、29 kcal/molとなり、この値は、熱天秤(16~33 kcal/mol)で報告されている結果⁽⁶⁾とよく一致している。

同様にF₂濃度の依存性をFig. 4.5に示す。初期F₂濃度に対し、平均反応速度はほぼ比例することが示され、この特性も熱天秤の結果と一致している。

UO₂とU₃O₈との試料差については、これを厳密に比較していないが、一例をTable 4.5に示す。また、Fig. 4.3~4.5には、UO₂(○)とともにU₃O₈(●)の結果も同一の基準で整理されているが、Table 4.5の結果および図中の●と○との分布に顕著な差が認められないことから、両者の差異は比較的小さいものと推定される。Al₂O₃装荷量(層高)、ガス流速の影響についてもとくに同一条件で比較して実施していないが、同様の理由からその大きさは小さいと考えられる。

4.3.3 F₂利用率

総括のF₂利用率を次の様に定義する。

$$\eta_{100} = \frac{\text{仕込量のウランが } 100\% \text{ 反応するに要する化学当量フッ素}}{100\% \text{ 反応するまでに通気した全フッ素}}$$

この様な定義のF₂利用率に対しては、Fig. 4.6に示したごとく、前項で定義した平均速度R₁₀₀と関係づけられているので、操作因子に対する依存性は、前項の結果より推定でき、Fig. 4.6の結果はこれを示している。利用率の大きさは、ANLでの報告結果⁽⁴⁾と比較すると、フッ素化速度同様に相當に低い。

この様な低いF₂利用率への対策として、未反応のF₂ガスを循環させることが考えられる。Fig. 4.7の循環系におけるF₂収支に基づき、1バスのF₂利用率に対する循環時F₂利用率の計算結果をFig. 4.8に示す。これよりここで報告した低いF₂利用率の場合において、未反応ガスを循環させることにより、80~90%以上の高いF₂利用率を達成できる。ただし、 η_{max} を実現するには、最適のブリード比 α を選定する必要があり、酸化ウランをフッ素

化する場合に O_2 が副生することを考慮すると、 F_2 稀釈ガスはもとより、プローパックガスまたは計装用バージガスに対して O_2 または F_2 を用いることが F_2 利用率から見たプロセスシステムとして、より好ましいと結論される。

4.4 結 言

350°C近辺での酸化ウラン粉末のフッ素化を3インチ径流動層を用いて行い、フッ素化速度および F_2 利用率について検討した。その結果、

- 1° 上記の低温度では、球減少モデルで速度データを整理することは出来ず、むしろ単純な平均反応速度 ($\overline{R_{100}}$) を用いた方がより実際的であること。
 - 2° このような $\overline{R_{100}}$ で、速度データを整理すると温度、 F_2 濃度など操作因子に対する依存性は、熱天秤などで報告されている結果とよく一致すること。
 - 3° しかし、速度絶対値そのものは ANL らの結果に比べ著しく小さいこと。
 - 4° F_2 利用率についてもこの低温度では同様に低い値しか得られないが、未反応 F_2 の循環を実施することによって、総合の F_2 利用率として 80~90%以上の高い値を期待し得ること。
- などの結果を得た。

参 考 文 献

- (1) D. Kunii & O. Levenspiel : "Fluidization Engineering", John Wiley and Sons, NY, (1962), p 480
- (2) L.J. Anastasia et al.: I & EC, Process Des. and Development., No 10, p 150 (1971)
- (3) M. Iwasaki: J. Inorg. Nucl. Chem. Vol 26, p 1858 (1964)
- (4) L.J. Anastasia et al.: ANL-7372 (1967)
- (5) 再処理研究室: JAERI-M 6392 (1976年2月)
- (6) 例えは(3)の他に,
 - a) T. Yahata and M. Iwasaki: J. Inorg. Nucl. Chem. Vol 26, p 1863 (1964)
 - b) G. Vandebussche: CEA-R 2859 (1966)
 - c) C.E. Stevenson et al.: Progress in Nuclear Energy Series III, Process Chemistry, vol.4 p 347~398 (1970)

Table 4.1 Characteristics of Uranium Oxide Powders

	UO_2	U_3O_8	
		Type A	Type B
Preparation of Powders	Mechanical Crushing of the UO_2 Pellet	Oxidation of the UO_2 Powder shown on the Left Column	Oxidation on the UO_2 Powder prepared by the ADU Method
Oxidation Conds.			
Temperature		450°C	
Oxidizing Gas		Air	
Oxidation Time		7~9 Hr	
Properties			
Original UO_2 of Powders			
Mean Particle	11.5 μ	Same as the left Column	3.3 μ
Surface Area	0.09 m^2/g		3.3 m^2/g
Density	10.53 g/cc		
Chemical Purity	Reactor Grade		Reactor Grade

Table 4.2 Fluorinating Conditions

Uranium Oxide	0.5 ~ 5 kg
Wt. Ratio of Oxide/ Al_2O_3	0.25 ~ 2.6
Bed Temperature	330 ~ 400°C
Fluorine Concentration	7 ~ 30 v/o
Superficial Gas Velocity	1.4 ~ 2.0 cm/s

Table 4.3 Apparent Reaction Rate Constant by Sphere Diminishing Model for Uranium Oxide Fluorination

Temperature	unreacted fraction ((1-F))	
	0 ~ 0.5	0.5 ~ 1.0
330°C	0.8 1/min	1.4 1/min
350	1.7	3.5
380	6.9	6.9

Table 4.4 Equation of Average Reaction Rate

$$-\frac{dw}{dt} = \alpha \cdot k \cdot A \cdot C_{avg} \quad (1)$$

$$k = k_0 \cdot \exp(-E_a/RT) \quad (2)$$

$$A = a \cdot (W)^n \quad (3)$$

$$1 - \left(\frac{W}{W_0}\right)^{1-n} = (1-n)Kt/W_0^{1-n} \quad (4)$$

$$K = \alpha \cdot a \cdot k \cdot C_{avg} \quad (5)$$

$$W = W_0 \quad at \quad t = 0$$

$$W = 0 \quad at \quad t = \tau$$

$$W_0/\tau = (1-n)W_0^n K \quad (6)$$

$$= \overline{R_{100}}$$

Table 4.5 Reactivity Comparison between UO_2 and U_3O_8

Fluorinating Conditions	UO_2	U_3O_8	
		Type A	Type B
Charge : 1.5 kg	g UF_6/h	g UF_6/h	
Temp : 350°C	260	350	
Fluorine: 20 v/o			
Charge : 1.5 kg			g UF_6/h
Temp : 350°C	175	—	140
Fluorine: 9.6 v/o			

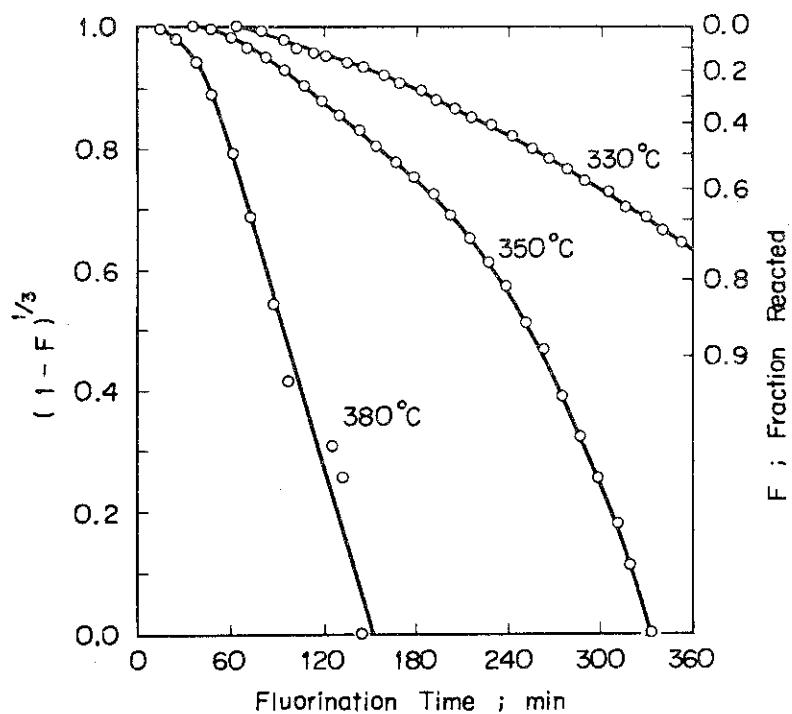


Fig. 4.1 Application of the Sphere Diminishing Model to Fluorination of UO_2 Powder

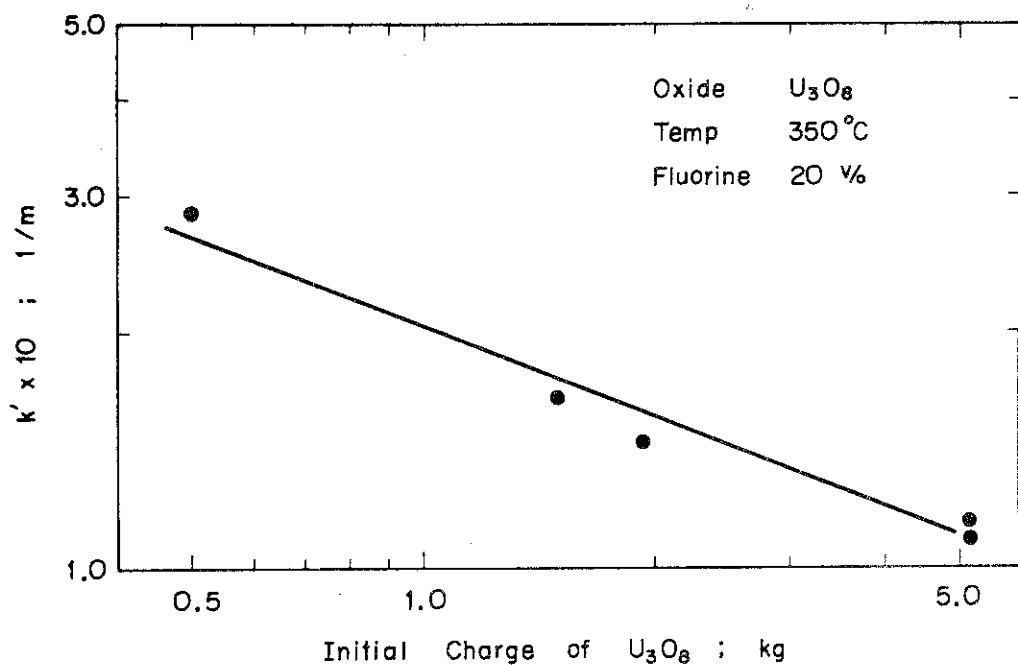


Fig. 4.2 Dependency of Rate Constant k' on Initial Charge

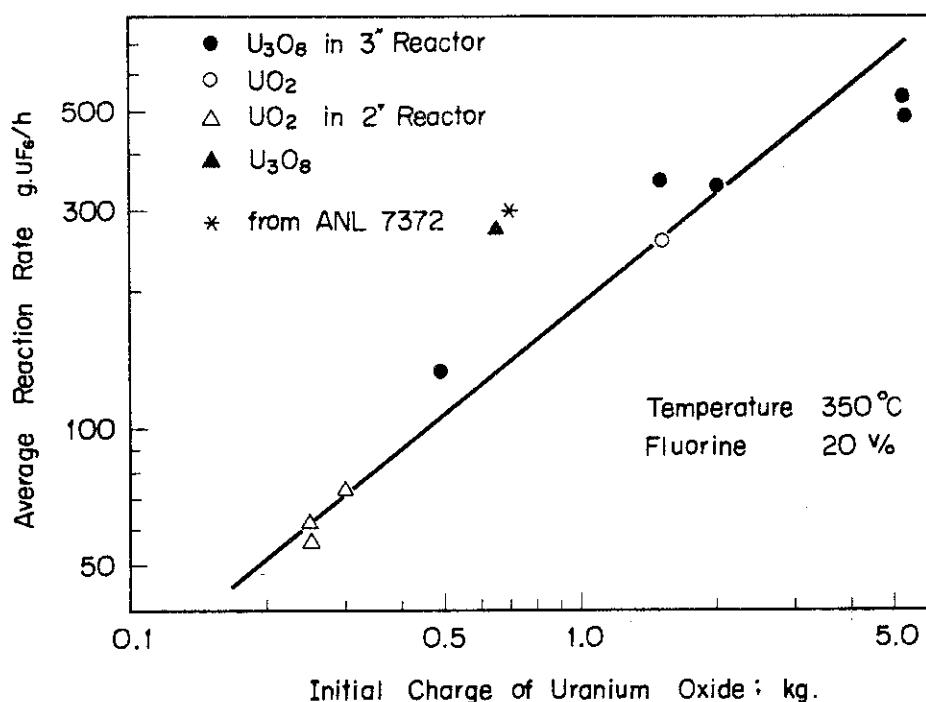


Fig. 4.3 Effect of Initial Charge on Fluorination of UO₂ Powders

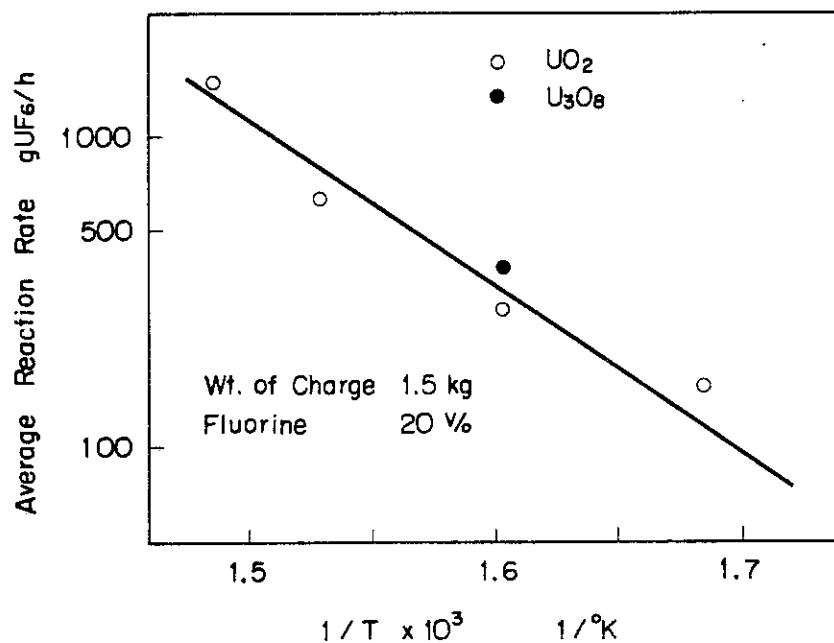


Fig. 4.4 Effect of Temperature on Fluorination of UO₂ Powder

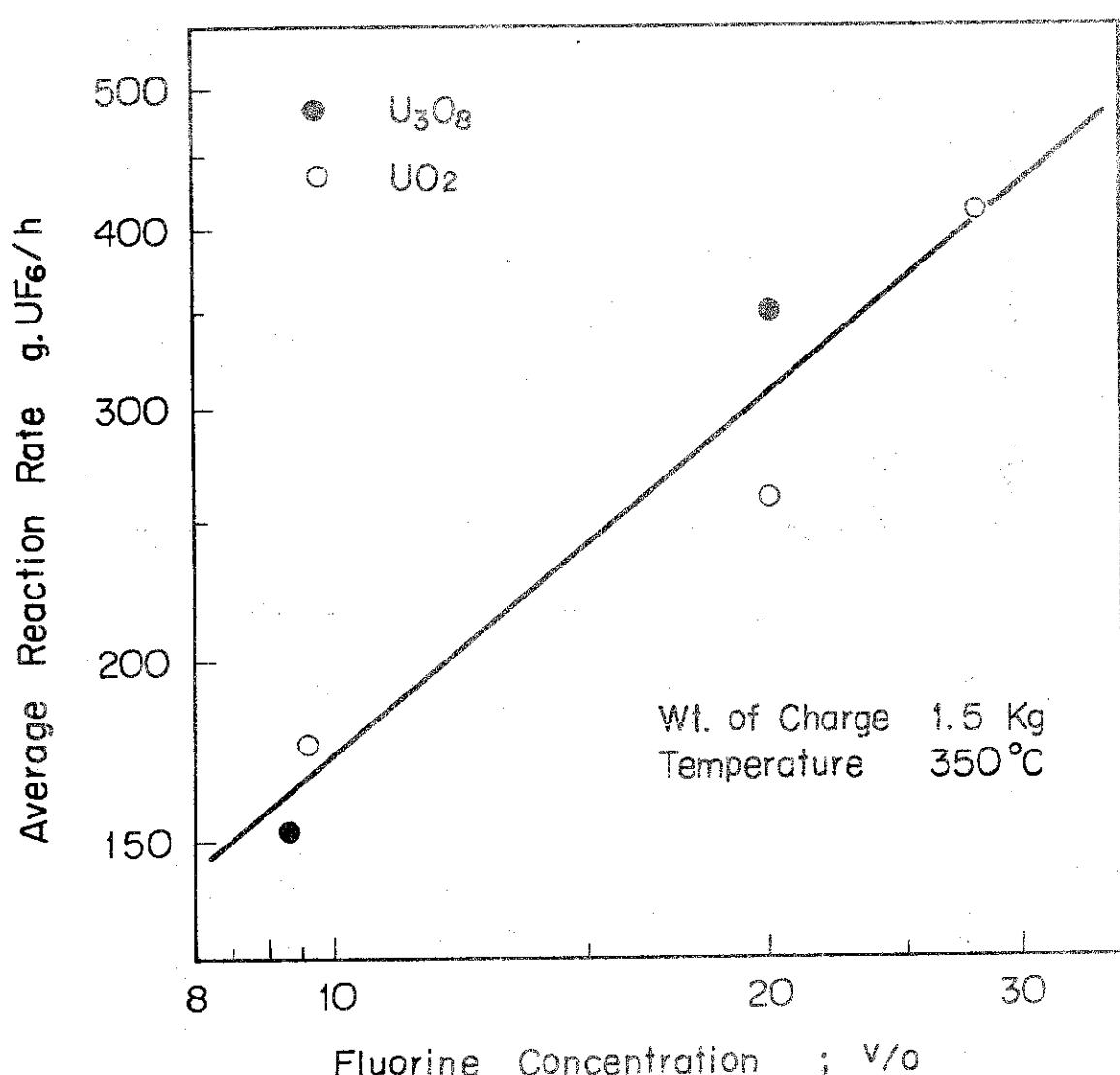


Fig. 4.5 Effect of Fluorine Concentration on
Fluorination of UO_2 Powder

$$\begin{aligned}
 \overline{\eta_{100}} &= \frac{F_2 \text{ theoretical}}{F_2 \text{ supplied}} \\
 &= \frac{\alpha W_0}{FC\tau} = \alpha \frac{\overline{R_{100}}\tau}{FC\tau} \\
 &= \alpha \frac{\overline{R_{100}}}{FC}
 \end{aligned}$$

$\overline{R_{100}}$: Average Reaction Rate
 F : Total Gas Flow Rate
 C : Inlet F_2 Concentration
 α : Constant

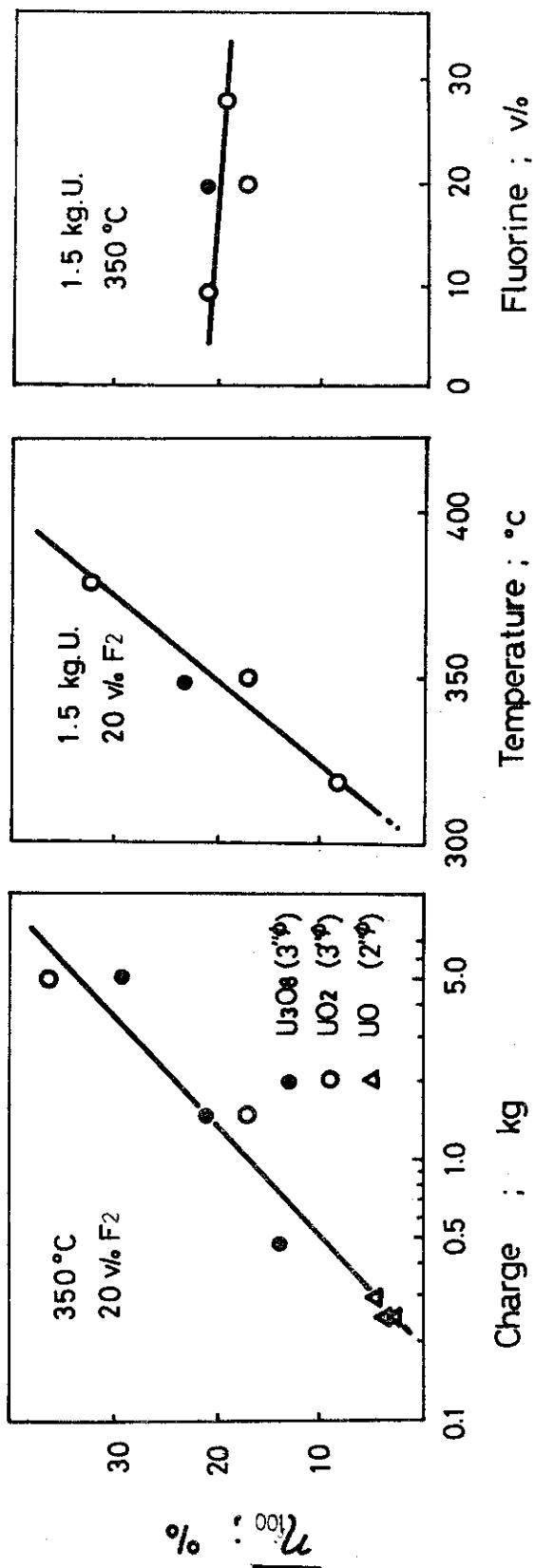
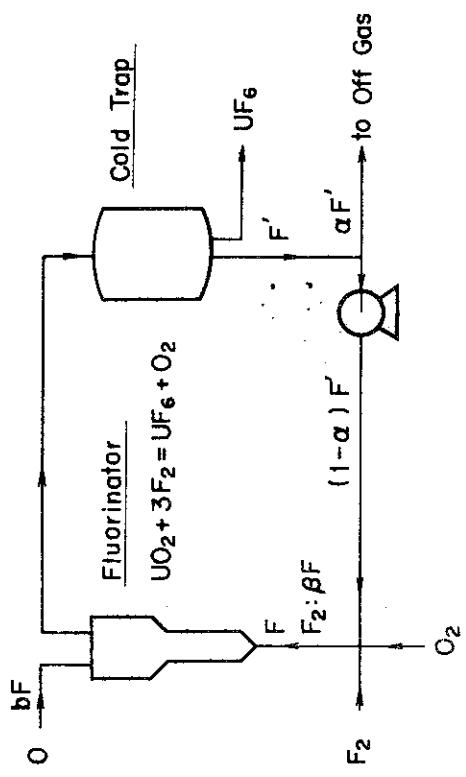


Fig. 4.6 Fluorine Utilization



$$\eta'_{\max} = \frac{\eta'}{1 - (1 - \alpha_{\min})(1 - \eta')}$$

$$\alpha_{\min} = \frac{b + \frac{1}{3}\beta\eta'}{1 + b - \beta(1 - \frac{1}{3}\eta')}$$

η : "Recycle" Fluorine Utilization
 η' : "One Pass" Fluorine Utilization
 α : Fraction of Vented Gas
 β : Concentration of F_2 in Feed
 b : Dilution due to Reactor Operation

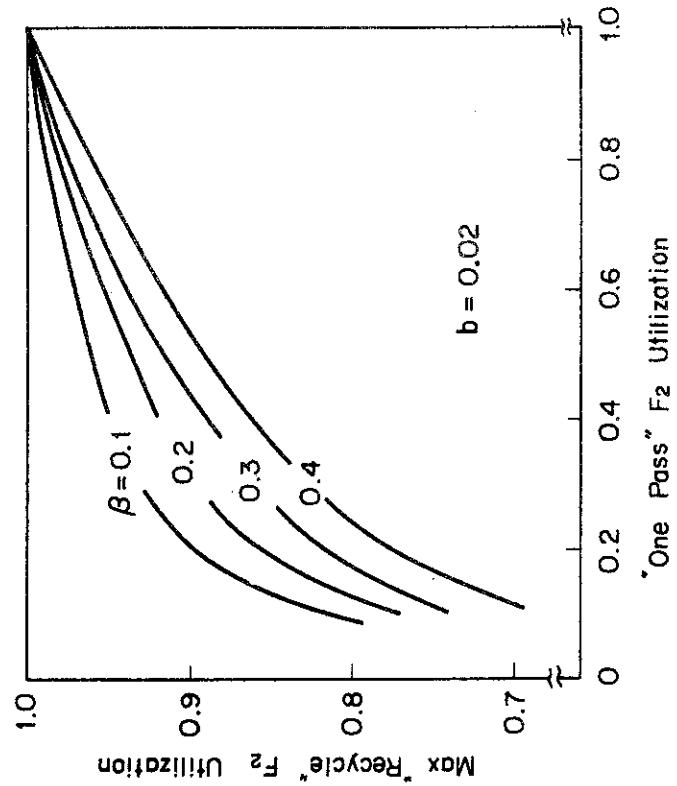


Fig. 4.8 Fluorine Utilization for Gas Recycle Operation

Fig. 4.7 Gas Recycle in Fluorination

5 UO_2 連続フッ素化

前田 充, 鏡 八留雄, 宮島 和俊, 八木 英二*

○ 佐々木憲明**

5.1 緒 言

再処理研究室ではフッ化物揮発法による高速炉燃料再処理の技術開発を目標に、工学規模流動層によるウランのフッ素化実験を進めて来たが、今回はこの一環として、炉心模擬燃料の半連続操作条件下におけるフッ素化実験を行ったので、その結果を報告する。

実験の主な目的は、① 粉体の連続定量供給性の確認、② 目標としているプロセスである「 F_2 2段フッ素化」条件、すなわち 350°C , 20 vol % フッ素条件下でのウランのフッ素化速度の測定、③ および、それに及ぼす添加物の影響の有無の確認などを行い、フッ素化反応に関する工学的データを得ることである。なお、ウランのフッ素化反応に関して、添加物の影響を調べたデータは諸外国では無いようである。

5.2 実 驗

5.2.1 実験装置および実験方法

装置のブロックダイヤグラムを Fig. 5.1 に示す。装置は試料供給系、脱湿空気およびフッ素ガス供給系、反応器（流動層）、オフガス処理系、 UF_6 および F_2 のインライン分析系などで構成されている。オフガス処理系には UF_6 の吸着トラップ、 F_2 の吸着トラップおよびバックアップトラップがあり、またインライン分析系には、不純物吸着用の NaF トラップ、 MgF_2 トラップおよび F_2 および UF_6 の分析計である TCC⁽¹⁾ が設けられている。

流動層への試料粉体とガスの供給法を Fig. 7.2 に示す。粉体はテープルフィーダーから定量的に落下し、空気によって移送して、流動層下部の整流部に供給される。粉体の供給速度および供給状態は、粉体流量計⁽²⁾で測定観察した。一方フッ素ガスは空気で所定濃度に稀釈して流動層下部に供給した。なお、粉体流量計には内部への粉体の付着、蓄積を防ぐために、バイブレーターとエアーハンマーを設置した。

Fig. 5.3 には、流動層の整流部分を示した。流動層においては整流器が非常に重要で、多くの工夫がなされているが、本実験では主に(b)の Cone 型整流器を用いた。この方法は通常と異なって整流用には何も充填していない。(a)は充填型の整流器で、下部には 10 メッシュ粗アルミナ 1.4 kg、上部には Ni ショット 1.3 kg を充填した。

流動媒体は 80 メッシュ電融アルミナで、(a), (b)の整流法についてそれぞれ 2 kg, 3 kg を装荷した。このアルミナ媒体はとくに模擬燃料を用いた実験では一回ごとに交換した。

5.2.2 機器の操作条件

主要機器の操作条件を Table 5.1 に示す。インライン分析系に設置した NaF トラップおよび MgF_2 トラップは、それぞれ RuO_xF_y , NbF_5 および SbF_5 などを効率よく吸着し、こ

○印 口頭発表者

* 現在 三菱金属㈱ ** 外来研究員（動燃）

のトラップを設置することによって TCC 内を流れるガスの圧力、流量を長時間安定に保つことができた。

5.2.3 試 料

実験に用いた粉体試料は高速炉炉心燃料（燃焼度 100,000 MWd/T 相当）を模擬した非放射性 FP を添加したが、Pu は U で代用した。

5.3 反応速度定数の計算

ウランのフッ素化速度定数を求めるために用いた計算式を Fig. 5.4 に示す。これは、粒子反応様式として、未反応殻モデル（球減少モデル）を、また流動層流れモデルとしてガス側ピストンフロー、粒子完全混合を仮定するとともに反応速度については反応のフッ素濃度への一次比例性を仮定し、これらの仮定に基づく定常状態における層内断面でのウラン収支式（式(1)）、代表径 r_i の均一粒子をフィードした場合に得られる層内粒径分布関数（式(2)）、定義によるフッ素濃度式（式(3)）、およびこれらの式から導かれる最終式（式(4)）である。この式から、定常状態における塔出口の UF_6 流量 GU_0 、 F_2 供給 GF_i 、層内のウラン滞留量 W/M を測定すれば、みかけの速度定数 $k/\rho r_i = k'_0$ が計算できる。

定常状態は TCC の UF_6 および F_2 出力から判定した。一方その時のウラン滞留量は、定常状態に達した後、 F_2 と試料の供給を停止し、回分式に再フッ素化して求めた。

5.4 結果および考察

Table 5.2 に示す。実験は 7 回実施したが、いずれもブリッジなどを起すことなく安定に粉体の供給と反応を行わせることができた。

温度、フッ素濃度、空塔速度などの条件は、2 段フッ素化法の concept に基づき、それぞれ 350°C 、20%， 25 cm/sec 付近で変化させた。また粉体の供給速度は約 20 g/min 程度とした。

Table 5.2 からわかるように、定常状態における装置内ウラン滞留量は高々 100 g 程度にしかすぎない。また F_2 利用率は、本実験では故意に高くすることは試みていないが、比較的容易に 100% 近くに達成できることが確認されている。反応速度定数は非常に大きく、熱天秤で測定されている値⁽³⁾ の約 10^3 倍である。

Table 5.3 は主要な操作パラメータの影響を対比したものである。粉体の供給位置（これは Cone 型整流器を用いた下部からの供給と充填型整流器を用いた流動層内への供給に対応している）は、反応速度に影響を与えないことが判る。しかし、気固の接触時間、流動状態の安定性、層内温度の制御性、塔内残渣の排出性などの点で Cone 型により流動層下部より試料を供給する Bottom feed の方が優れている。

FP 添加の効果については同表からわかるように 10^3 近い大きな差が認められる。しかし、(2) の Clean reactor による実験は、本実験に先立って流動層中央部に試料を供給する In Bed Feed の方法で行われたものであり、再度確認を行ったところ (3) に示すように結果的に添加の効果は認められなかった。但し、塔内壁がすでに FP で汚染されていると考えられたので反応後アルミナの分析を行ったところ、相当量の不揮発 FP の混入が認められた。(4) の結果は

(3)の実験の後、触媒作用を有すると考えられるPdOを約1gアルミナに添加したものであるが差異は認められなかった。In Bed FeedとBottom Feedでは反応速度に差が無いので、塔内に残留する微量のFPによってもウランのフッ素化速度は加速されるものと考えられる。しかしそのメカニズムや有効な核種は不明である。

フッ素濃度は、速度定数の測定値に多少のバラツキはあるが、Modelから予想される様に実験範囲内では速度定数には影響しないと考えられる。

Fig. 5.5は、Table 5.2に示した反応速度定数をアレニウスプロットしたものである。活性化エネルギーとして約20 kcal/moleの値が得られた。この値および塔内ウラン滞留量の再フッ素化時に消費されたF₂モル量と生成したUF₆モル量との比が3以上であったことから、最も可能性の高いウランの化学形はUO₂である。

5.5 結 言

本実験の結果をまとめると次のようになる。

- (1) 粉体の連続供給はスムーズに行うことができ、その供給量や供給状態は粉体流量計でよくモニターできる。
- (2) ガス側ピストンフロー、固体側完全混合という簡単な仮定のもとに、ウランの流動層における半連続フッ素化挙動をモデル化し反応速度定数を求めることができる。
- (3) 添加物はウランのフッ素化速度に対し非常に大きな促進効果を持つ。更に塔内に残留する程度の微量の不純物も同程度の効果を持つ。但しそのメカニズムや有効核種は現在のところ不明である。
- (4) ウランのフッ素化速度が大きいことから、その塔内滞留時間が短いので、フッ素化塔の設計時の寸法決定因子は、装置内滞留量ではなく除熱面積等のパラメーターがより重要になると考えられる。
- (5) 整流法としては、層内温度の制御性、流動状態の安定性、構造などの点から、Cone型整流器が優れている。

参 考 文 献

- (1) Tstjino, T. et al.: J. Nucl. Sci. Technol., 10, 118 (1973).
- (2) 篠他: 化学工学論文集, 3(1), 327 (1975).
- (3) M. Iwasaki et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 26, 1863 (1964).

Table 5.1 Operational Conditions of Process Equipment

Equipment	Charged Material	Weight (kg)	Operational Temp.(°C)	Note
Fluorinator	#80 Al ₂ O ₃	3	<400	
UF ₆ Trap	NaF/Al ₂ O ₃	102/8	R. T.	UF ₆ adsorption
F ₂ Trap	Act. Al ₂ O ₃ /Soda Lime	8/8	R. T.	F ₂ adsorption
Back-up Trap	Soda Lime	8.8	R. T.	UF ₆ /F ₂ adsorption
NaF Trap	NaF	0.05	400	RuO _x F _y , NbF ₅ adsorption
Mg F ₂ Trap	Mg F ₂	0.1	120	SbF ₅ adsorption

Table 5.2 Experimental Conditions and Results

Run	Fluid bed temp.(°C)	Gas velocity (cm / sec)	Inlet F ₂ conc.(vol%)	Powder feed rate (g/min)	Outlet F ₂ conc.(vol%)	Outlet UF ₆ conc.(vol%)	Inventory UO ₂ (g)	F ₂ utilization effi. (%)	Reaction rate const. (min ⁻¹)
UR-02-1	350	26	9.5	13.5	0	2.56	119	100	0.57
-02-2	350	25	19.1	14.7	10.10	2.80	13	51	1.8
-02-3	350	26	9.9	11.0	2.95	1.67	22	72	1.4
-03-1	350	15	18.7	20.5	2.95	5.12	65	86	0.57
-03-2	285	25	18.7	11.4	13.35	2.01	118	31	0.15
-03-3	400	25	18.7	19.3	6.40	3.75	14	69	2.3
-04	300	25	19.8	19.7	11.25	3.26	103	47	0.30
-05-1	400	23	18.9	19.7	6.70	4.01	40	68	0.89
-05-2	400	25	19.1	20.9	7.30	4.11	39	65	0.97
-06	350	23	18.8	—	3.00	5.00	82	86	0.69
-07	~365	19	20.1	~20.5	6.40	4.10	23	71	1.2
UF103	390	20	20.0	—	10.90	1.54	1000	49	0.0014

Table 5.3 Effect of Reaction Parameters on Rate Constant

	Variable	Effect	a)
Feed Position	(1) Bottom	$k'_0 = 0.7 \sim 1.8 \text{ min}^{-1}$	
	(2) In-Bed	≈ 1.2	
FP	(1) $\text{UO}_2 - \text{FP}$	$k'_0 = 2.3 \text{ min}^{-1}$	
	(2) UO_2 (Clean Reactor)	≈ 0.0014	
	(3) UO_2 (FP Contaminated Reactor)	≈ 0.89	
	(4) $\text{UO}_2 - \text{Pd}$ (ibid)	≈ 0.97	
Fluorine		9.5 \sim 19 vol. %	No effect on k'_0
			Linear dependency on k'
			($k'_0 = 0.6 \sim 1.8 \text{ min}^{-1}$)
a)		$k'_0 = k/\rho ri$, $k' = k'_0 \cdot C_{F_2}$

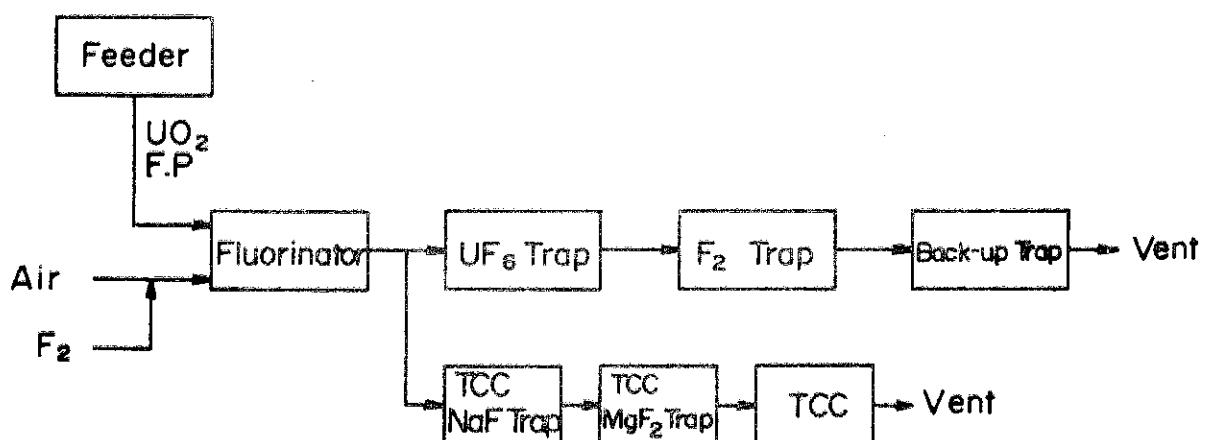


Fig. 5.1 Block-diagram of experimental system

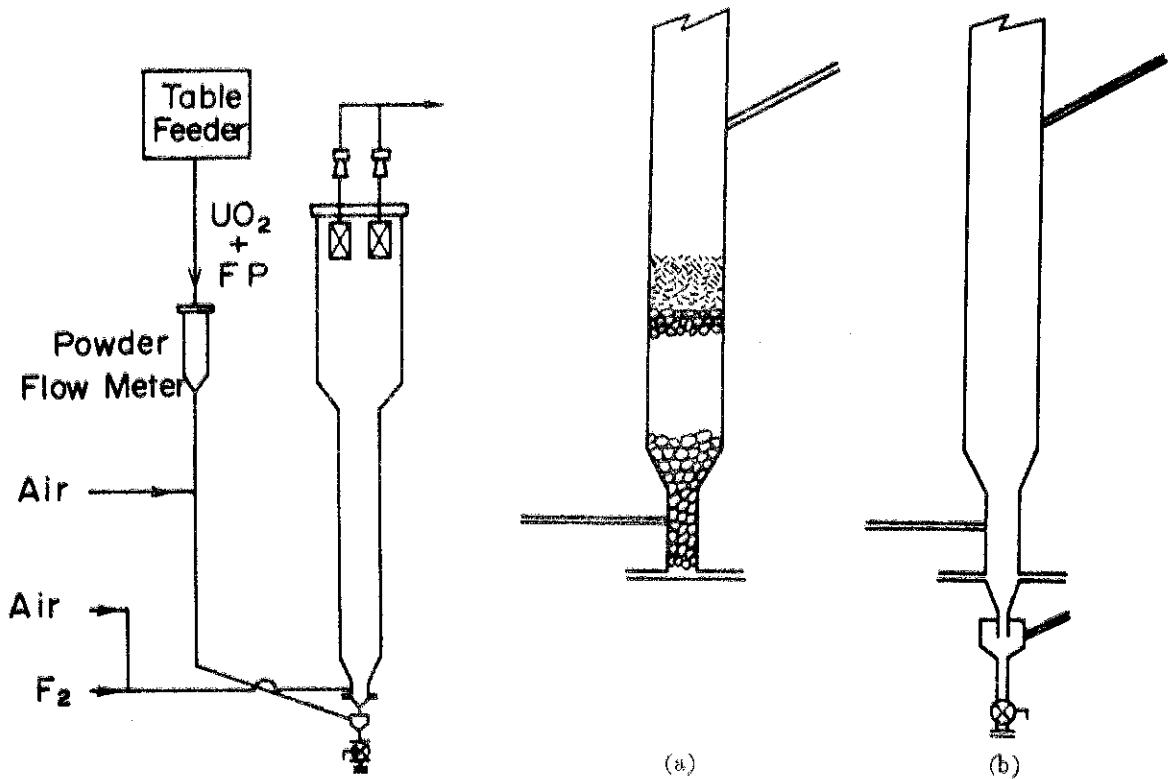
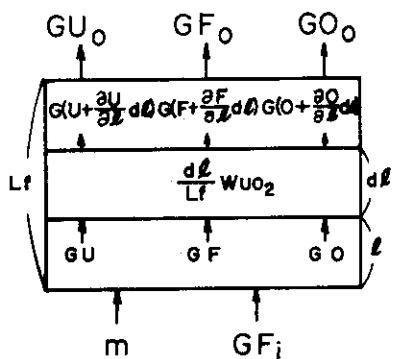


Fig. 5.2 Fluorinator system

Fig. 5.3 Gas-solid distributor for continuous fluorination



$$G \frac{dU}{dl} = \int_0^{r_i} \left[\frac{W \cdot P(r) \cdot dr}{ML_f (4/3)\pi r^3 \rho} \right] \cdot (k \cdot C_{F2} \cdot 4\pi r^2) \quad (1)$$

$$P(r) = \frac{4r^3}{r_i^4} \quad (2)$$

$$C_{F2} = \frac{GF}{G(1+F+U+O)} = \frac{F_i - 3U}{1 + F_i - U} \quad (3)$$

$$GU_0 = G \left(\frac{2}{3} F_i + 1 \right) l \ln \left(1 - 3 \frac{GU_0}{GF_i} \right) \quad (4)$$

$$= 12 \cdot \frac{W}{M} \cdot \frac{k}{\rho r_i}$$

Fig. 5.4 Reaction model in fluidized bed

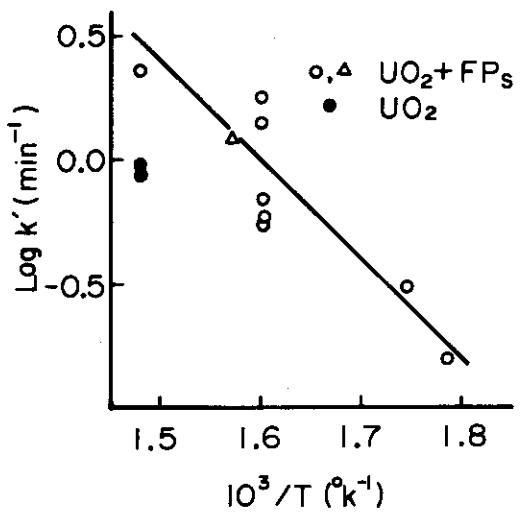


Fig. 5.5 Temperature dependence of rate constants

6 UF_6-F_2 系インラインガスクロマトグラフの試作

○ 杉川 進, 辻野 裕

6.1 緒言

第3章に示すように、ウランフッ素化実験において、 UF_6 および F_2 濃度の分析は、フッ素化速度、反応の終点を知る上で重要である。

そこでこれら濃度の自動半連続的な分析法として、ガスクロマトグラフ法を採用した。予め UF_6-F_2 系カラムの最適化実験を行い、この結果に基づいてインラインガスクロマトグラフを試作し、ほぼ実用に供し得る結果を得た。

6.2 カラムシステム

単一カラムによる UF_6 , F_2 と N_2 , O_2 の分離系がいまだ見出されていないので、ここでは UF_6 プリカット法をとり上げ、第1カラムによって、 UF_6 と F_2 , N_2 , O_2 の分離を、第2カラムによって F_2 と N_2 , O_2 の分離をするシステムを採用した。

6.2.1 UF_6 分離カラム

これまでに報告された UF_6-F_2 系カラム条件を Table 6.1 にまとめた。いずれも担体として Kel-F またはそれに相当するダイフロンを、またカラム液相として Kel-F またはダイフロオイルを使用しており、かなり高い F_2/UF_6 の分離度(a)が報告されている。⁽¹⁾⁻⁽⁵⁾ しかしながら、これらの値は微量成分の分離度を示すもので、ウランフッ素化実験のプロセス条件のように大きな濃度分布をもつ場合の分離(とくに、ピーク分離を示す分解能)については、ほとんど報告されていない。

筆者らは、インラインガスクロの設計に先立って、プロセス条件における最適カラムを定めることを目的に、まずこの点を予備的に検討した。

Table 6.2 は、これらの結果をまとめて、定性的に表わしたものである。とくに重要な分解能については、カラム長さ、液相濃度を増すとこの値は増加し、また流量、カラム温度、サンプリング容量を増すと減少する傾向のあることが判り、なかでも液相濃度による効果が大きいことが見出された。

一方、第1カラムに要求される重要なカラム特性は、(i)できるだけ短時間に、ウランフッ素化実験の最大推定濃度(約~7 v/o)程度の UF_6 ピークを分離すること、(ii) また装置の簡易性のため、カラムの温度は、室温よりもいくぶん高い温度で良いことが望しい。

以上のカラム特性に関する予備実験結果および要求されるプロセス条件を考慮して、種々な条件でさらに実験を行い第1カラムの最適条件として、Table 6.3の条件を選定した。すなわち、担体としてダイフロン、液相として #50 ダイフロイル 40 w/o、カラム長さおよび内径は、それぞれ 3m, 0.4 cm、カラム温度は 40°C である。キャリアーガスの流量は、 F_2 、空気とも分解能が 1 以上で、かつ保持時間の短かい(6~8 分)約 100 ml/min の附近に設定することとした。

6.2.2 F_2 分離カラム

このカラムについても、同様の最適化実験を行い、 F_2 を KCl によって Cl_2 に置換することによって第1カラムの条件において、 F_2 濃度～20 v/vまで分解能 $R \neq 1.2$ で分離することができた。しかし、以下の実用試験では UF_6 についてのみ適用してきたので、 F_2 カラムについての詳細は省略する。

6.3 試作ガスクロマトグラフの概要

以上のように、フッ素化のプロセス条件において、 UF_6-F_2 を分離できるカラム条件を見出すことができたので、プリカット法によるインラインガスクロマトグラフを試作した。そのフローシートをFig. 6.1に示す。

試作したインラインガスクロマトグラフは、自動サンプリング装置、第1カラム、第2カラム、参照カラム、熱伝導度セルなどが内蔵された空気恒温槽部および検量線作成用の標準 UF_6 、 F_2 ガス供給部、オフガス処理などその他のガス流路部、検出回路、記録計、タイマー、圧力変位測定器などの電気回路部から成り立っている。

その動作は、先ずサンプルガスがダイヤフラムポンプにより流動層出口ラインから、約100 ml/minの流量で、自動サンプリング装置の計量管に連続的に流されて、ソーダライムトラップに吸収される。この時モレキュラーシーブで脱湿されたキャリヤーガスはサンプリングバルブのバイパス用バルブを通り、第1カラム、熱伝導度セルへ流れる。そしてタイマーにより約9分ごとに自動サンプリングバルブが切換えられ、計量管のサンプルは、キャリヤーガスによって押し流され、第1カラムに入り、ここで、 UF_6 と F_2 、 N_2 、 O_2 とに分離され、熱伝導度セルにおいて検出され、記録計に出力される。

装置設計上の留意点は、 UF_6 および F_2 ガスは極めて反応性に富むので、接ガス部の材質は、すべてニッケル、モネル合金、銅あるいはテフロンを使用し、また有毒な UF_6 、 F_2 を取扱う上での安全性およびカラムの安定性を考えて装置の気密保持に留意するとともに、保守の容易な構造とした。

自動サンプリングバルブは、バイトンおよびテフロンのダイヤフラムを用いた三方ダイヤフラムバルブ3個と二方ダイヤフラムバルブ1個を組合せたもので、圧縮 N_2 または真空によって自動的に操作される。また、熱伝導度セルは、テフロンボディの二素子ニッケルフィラメントから成っている。

これらの操作は、すべてタイマーによって自動的に作動することができ、 UF_6 のみの分析あるいは UF_6/F_2 の同時分析ができるように設計されている。

6.4 検量線

Fig. 6.2に試作したガスクロマトグラフにおける UF_6 の検量線を示す。 UF_6 5.0 mmHg(～5 v/v)まではほぼ直線関係が得られ、 UF_6 のピークは完全な対称形ではないが(Assy. $\neq 2$)、ピーク高さによって分析が可能である。検量線の作成にあたっては、 F_2 (約200 mmHg)を数回導入して、カラム処理を行ったのち、各分圧の UF_6 を導入して、一定となった後のピーク高さをとっている。相対標準偏差は、各濃度において3～4%，ピークの検出限界は0.2 mmHg、

プロセス濃度で約 0.02 v/o である。

6.5 ウランフッ素化実験への適用とその問題点

インラインガスクロマトグラフは、前述のウランフッ素化実験（第3章参照）においてUF-06ランに適用され、UF-02については、手動で他はすべて自動で分析した。

Fig. 6.3は、一例として、UF-04ランについて、F₂通気後約3時間～4時間までのデータを示したものである。図に示すノイズのところでサンプリングを行い、はじめに保持時間のほぼ等しいF₂, N₂, O₂のピークが一緒に現われ、次にUF₆のピークが現われる。このサンプリングからUF₆のピークが終るまでが、一工程約9分に1回UF₆の自動分析が行われている。

これらの実用試験において、装置は順調に作動し、供給フッ素濃度および反応塔の温度変化に対応して、UF₆生成濃度の変化が明瞭に測定され、また反応の終点も知ることができた。さらにクロマトグラムから推定した反応累積量と初期ウランの供給量がほぼ一致し、この装置の実用性が示された。

一方この実用試験において認められた問題点として、分析頻度、サンプリングバルブ、カラムの安定性などがあり、各々対策を講じてきた。

まず分析頻度については、当初UF₆, F₂をブリカット法により同時分析することを計画したが、この場合一工程の分析時間が約20分となり、当面の実験目的上F₂よりも重要なUF₆の分析頻度が少なくなるので、UF₆のみを分析することになった。このためさらにUF₆とN₂, O₂, F₂を分離し得る範囲内で、第1カラムの長さおよび温度を再調整することが必要となつた。

サンプリングバルブのもれについては、はじめバイトン製ガスケットを使用したが、腐食されて操作中もれを生じた。そのため、バイトンにテフロン膜を物理的に接着して使用することによって、腐食によるもれは止まり、ほぼ実用し得ることができた。しかしカラムの安定性の点からもさらに気密の良いサンプリングバルブに改良することが必要と考えられる。

カラムの安定性については、この系のカラムは通常のカラムと異なり、一括調整を行ったカラムにおいても、使用前に必ずF₂-UF₆処理が不可欠であり、この点が操作性の上で問題となる。この原因として、キャリヤーガス中の水分あるいは装置漏洩箇所から、系内に入った空気中の水分がカラムに附着し、UF₆をUO₂F₂に加水分解することが考えられた。そのため、とくにサンプリングバルブの気密度を向上させるとともに、使用しない期間は、キャリヤーガスで加圧しておくことによって、カラムの安定性を向上できることがわかった。

6.6 結 言

ウランフッ素化実験において、流動層出口ガスのUF₆の分析を自動半連続的に行うために、インラインガスクロマトグラフを試作し、これを上の実験に適用して、ほぼ実用化し得る結果を得た。

さらに、キャリヤーガスまたは気密不良による流入水に原因したカラムの安定性およびサンプリングバルブの耐食性、気密性などの問題点を明らかにした。

以上の結果およびその後得られた結果をまとめ原子力学会誌に投稿中である。⁽⁶⁾

なおカラムの最適化実験に際して、有益な助言をいただいた日本原子力研究所原子炉化学部、

辻村重男、藤沢銀治両氏に御礼申し上げる。

参考文献

- (1) Hamlin, A.G. ; Analy. Chem., 35, 2037 (1963)
- (2) Ellis, J.E., et al. ; Analy. Chim. Acta., 22, 27 (1960)
- (3) Shinohara, H., et al. ; J. Nucl. Sci. Technol., 3, 373 (1966)
- (4) Iveson, G. ; PG-Report, 82 (Ca) (1961)
- (5) Million, J.G., et al. ; K-1639 (1966)
- (6) Sugikawa, S. Tsujino, T. ; J. Nucl. Sci. Technol. 13, (1976) (投稿中)

Table 6.1 Summarized data of UF_6-F_2 column system

Column support	Column loading	Column length and diameter	Column temperature	Carrier gas flow rate	UF_6 t_R	$F_2(\text{N}_2)$ t_R	UF_6 HETP (α)	References
I Kef-F 300 - 70 + 80 mesh	Kef-F 40 20 w/o	420 cm \times 0.67 cm (1D)	60°C	N_2 4.8 ml/min	6.0 min	0.68 min	- (8.8)	(1)
II Kef-F - 30 + 60	Kef-F 10 50 w/o	135 cm	48°C	Ar 16.5 ml/min	10.5 min	0.56 min (1.2) min	- (18.7)	(2)
III Dalfon - 55 + 80	Dalfon #200 10 w/o	80 cm \times 0.4 cm (1D)	32°C	He 6.8 ml/min	2.4 min	-	0.73 cm	(3)
IV Kef-F - 36 + 72	Kef-F 40 20 w/o	200 cm \times 0.62 cm (1D)	60°C	He 4.2 ml/min	1.0 min	-	-	(4)
V Kef-F 300 - 40 + 50	Kef-F 10 20 w/o	150 cm \times 0.67 cm (1D)	60°C	Ar 2.4 ml/min	5.9 min	6.5 min	(7.7)	(5)

Table 6.2 Effects of column parameters

Column parameter	t_R, F_2	t_R, UF_6	Separation factor	Resolution		Asymmetry UF_6	HETP UF_6
				$F_2-\text{UF}_6$	N_2-UF_6		
Column length	+	+	+	+	(+)	(+)	+
Flow rate	-	-	0	-	-	0	+
Oil number	+	+	-	-	(+)	0	(+)
Oil concentration	0	++	++	++	0	-	+ Increased with increasing column parameter
Temperature	-	-	-	(+)	0	+	- Decreased with increasing column parameter
Sampling volume	-	-	-	-	-	0	(+) Estimated nearly constant

Table 6.3 Characteristics of the first column

Flow rate ml/min	t_R, F_2 min	t_R, UF_6 min	Resolution		Asymmetry UF_6	HETP UF_6 (cm)
			$F_2 - UF_6$ (α)	air - UF_6		
26.6	1.9	24.1	2.31 (12.7)	2.28	1.9	4.3
42.8	1.2	24.8	2.13 (12.3)	1.80	2.1	6.2
63.5	1.0	10.6	1.71 (10.6)	1.45	2.3	7.1
84.0	0.7	8.1	1.48 (11.5)	1.06	2.0	6.1
107.5	0.5	6.5	1.71 (13.0)	1.20	2.4	5.8
137.0	0.4	5.5	1.70 (13.8)	0.91	1.5	9.9

Optimum column conditions

Sampling conditions

Column support ; Daiflon 32-80 mesh	Sampling volume ; 5ml
Column loading ; Daifloil #50, 40 w/o	F_2 ; 200-230 mmHg
Column length and diameter ; 3m, 0.4 cm(I.D)	UF_6 ; 40-60 mmHg
Temperature ; 40°C	air ; 710 mmHg

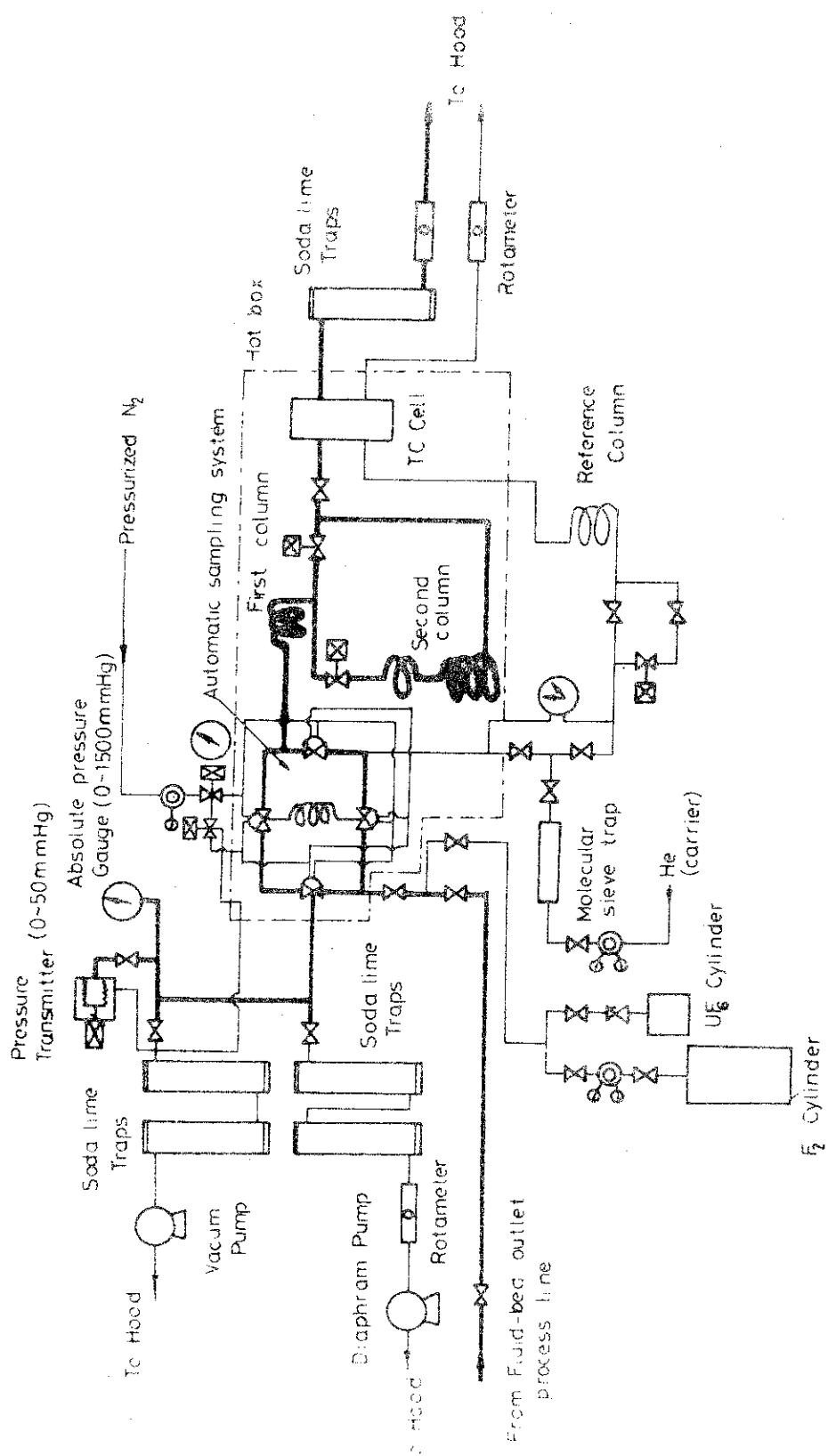


Fig. 6.1 Schematic flowsheet of In-line gas chromatograph

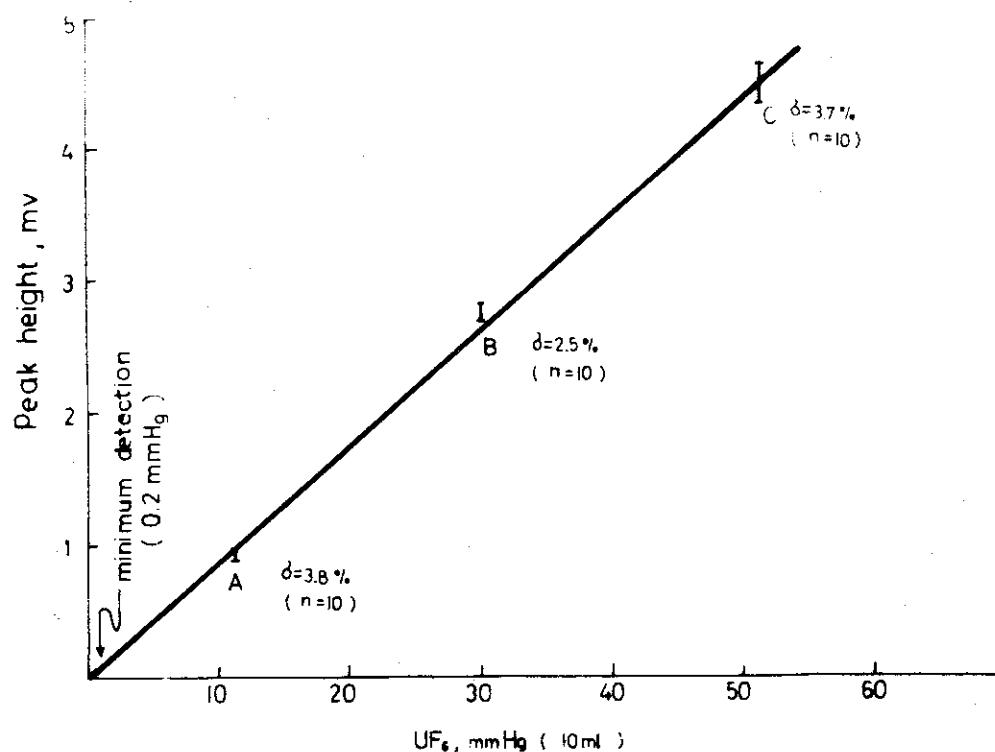
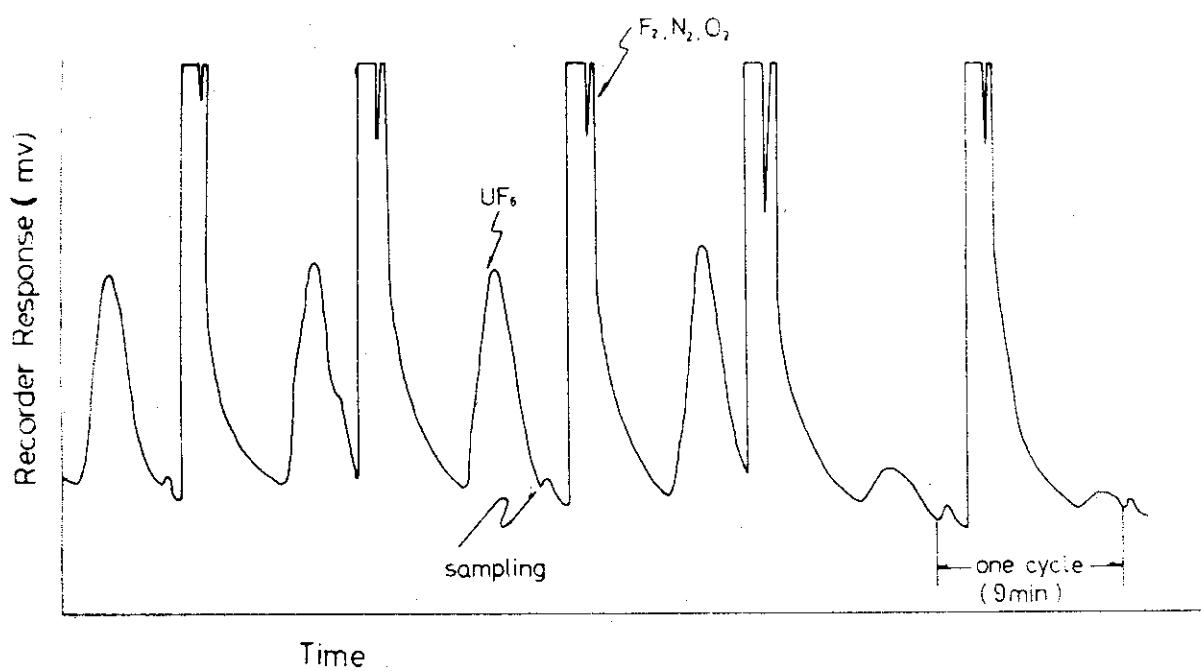
Fig. 6.2 Calibration curve for UF_6 analysis

Fig. 6.3 Actual examples of gas chromatogram (UF-4)

7 差動型熱伝導計によるUF₆-F₂の連続分析

○辻野 穎，杉川 進，宮島 和俊

7.1 緒 言

筆者らは昭和45年化学・化学工学の分科会において、ウランのフッ素化実験の反応モニターとして、UF₂を間欠的に分析するインラインガスクロマトグラフについて報告したが、今回は引続いて、UF₆およびF₂の連続自動分析を行うことを目的に、簡単な差動型熱伝導度計(TCC)を試作し、ウランのフッ素化実験において、実用に供し得たので、その結果、装置の概要、作動条件の検討結果および実用例と問題点について報告する。

7.2 TCCの概要

(1) 装置の概要

Fig. 7.1に試作したTCCの概略系統図を示す。この種のUF₆-F₂系の連続TCCについては、すでにアメリカのANLにおいて、フッ化物揮発法の研究開発で実用化されているので、これを参考に国産化したものである。ANLとの主な相違点は、①外乱の影響を抑えるためショックアブソーバーを付加したことおよび②将来PuF₆分析への適用を考慮して出力変動を低く抑えと共にフィラメント温度を低くし、また、高感度を得るために構造の異なるセルを使用したことである。

(2) 動作原理

流動層出口のプロセスラインから、プロセス(UF₆, F₂, O₂, N₂)をショックアブソーバーを経て、一定圧、一定流量でUF₆セルの入口に入り、UF₆はNaFトラップに吸着されオフガス系に排出される。また、F₂はN₂, O₂と熱伝導度に大きな差がないのでKClでCl₂に置換し、F₂セル出口を経てオフガス処理される。このようにTCCは吸着あるいは置換前後のガス熱伝導度の差から、UF₂およびF₂濃度をホイートストンブリッジの不平衡電圧として記録せるものである。この場合、セルを一定温度に保つことが重要であるので、セル部分は恒温槽に収納されている。

(3) セルおよびフィラメント

UF₂セルは、応答性が速く、高感度の4素子であり、また、逆転相の表われない直通-拡散の中間型、F₂セルは2素子の直通型である。セルの安定性をますため流路の対称性に留意し製作している。一方、フィラメントは3.0Ωの0.02mmの純Ni線を一素子とし、この線のTCCでは、フィラメントの対称性がきわめて重要である。従って、1本1本のフィラメントについて抵抗値はもちろん、セル圧および流動変動に対する出力変動を測定し、変動値が小さく、バランスのとれたものを組合せた。

(4) 材 質

この装置では、腐食性のUF₆, F₂およびCl₂をとり扱うので、接ガス部の材質はすべて、Ni, モネル, Cuあるいはテフロンを使用し、装置の気密保持に留意した。とくにフィラメントの耐食性およびフィラメント-セル部分のシールに工夫を要した。

○印 口頭発表者

(5) 電気回路

ブリッジ回路、温度制御、電源装置などの電気回路は通常型であるが、できる限り安定なものを使用したので、ベースラインのドリフト ($3 \sim 5 \mu\text{V}/4 \text{hrs}$) は無視できるものである。

7.3 热伝導度計の理論

ガスクロの検出器の一つである熱伝導セル；カサロメーターの理論³⁾からFig. 7.2に示すように平衡状態にある熱収支より、組成変化 $d x$ 、熱伝導度 k 、比熱 C_p の変化に伴うフィラメント温度変化 $d T_f$ 、とそれによる抵抗変化 $d R$ および不平衡電圧を $d E$ とすると；感度 $d E/dx$ および安定性はそれぞれ Fig. 7.2 (6) および(7)式で表わされる。この式で示されるように、組成変化 $d x$ による k 、 C_p の変化以外に、セル圧 p 、流量 f および抵抗 R に関係するセル温度、さらにはブリッジ電流 I に関係する付加電圧 E など種々な因子が影響するので、連続TCCでは組成変化以外の上記因子変動をできるだけ低く抑える作動条件の選定が重要である。また、選定作動条件における因子変動の度合を前もって知っておくことは分析精度を知る上で必要である。

7.4 作動条件の検討

このような観点から最適操作条件を定めるため種々な変動因子の影響を検討した。

(1) 流量変動

$40 \sim 200 \text{ ml/min}$ 間において、とくに安定な領域が認められなかつたので、滞留時間が小さい～ 200 ml/min を作動条件と採用した。Table 7.1 はこの条件における流量変動の影響を示すもので、ベースラインの変動は 1 ml/min 当り $2 \sim 10 \mu\text{V}$ 程度、 UF_6 および F_2 の出力変動幅は 0.07% 程度でいずれも低い値であり、ANLのTCC²⁾とはほぼ同程度である。通常操作における流量の変動は $\pm 5 \text{ ml/min}$ 程度であるので、その変動幅は $\sim 0.3\%$ 程度と考えられる。

(2) セル圧変動

セル圧 $400 \sim 1400 \text{ mmHg}$ 間について検討し、外乱の影響が小さく安定な域にある 500 mmHg を作動条件とした。この条件における圧変動の影響を Table 7.2 に示す。ベースライン変動は $0.2 \sim 2 \mu\text{V mmHg}$ 、 UF_6 および F_2 の出力変動中はそれぞれ 0.06% 、 0.02% 程度の低いものである。通常操作における流量変動は $\pm 10 \text{ mmHg}$ 程度であるので変動幅は UF_6 については 0.5% 、 F_2 については 0.2% 程度と推定される。ANLのTCC²⁾についても、流量変動と同様 F_2 についてほぼ同じ変動幅である。

(3) ブリッジ電流

電源装置、温度制御系などの電気系の変動についてはできるだけ安定な市販品を使用したので、そのドリフト幅は $3 \sim 5 \mu\text{V}/4 \text{ hrs}$ であり、出力と比較してほとんど無視できる。カサロメーターの理論³⁾から、感度はブリッジ電流(I)の三乗に比例するので、 I の変力が少ないことが望まれる。ANLのTCC²⁾ではそれは $100 \pm 5 \text{ mA}$ であるのに対し、試作したものは $80 \pm 0.05 \text{ mA}$ のきわめて安定なものである。また、 PuF_6 の分析に備えて、フィラメント温度を低くするため、ブリッジ電流をできるだけ低く抑えた。

(4) Surge Sensitivity

上述のセル圧および流量、変動は定常時におけるものであるが、実際の工程分析上、フッ素化塔のプローバック、バルブ操作などの非定常の外乱が存在する。Fig. 7.3はこれらの影響をプローバックによるSurgeを一例として示したもので、縦軸はプローバックによるSurge press mmHg 当りの出力変動を%で表わし、左の図はセル圧、右の図は流量の影響を示している。○および△はショックアブソーバーのない場合、●▲はショックアブソーバーを付加した場合のデータであり、ショックアブソーバーの効果が明かである。セル圧は低い程Surge Sensitivityは小さい傾向にあり、流量の影響はほとんどみられないでのこの図から選定した作動条件が妥当であることがわかる。

(5) 応答時間

連続TCC系の応答時間の推定はデータ処理上重要である。Table 7.3は試作したTCC系の作動条件における応答時間および輸送遅れをまとめたものである。セル自身の応答速度は1 sec以下のきわめて速いものであるが、濃度の追随性を示す(定常値の95%到達の場合の時定数はUF₆セル 0.4 min, F₂セル 1 min程度であり、輸送遅れもほぼ同程度である。輸送遅れは配管径およびトラップ容量を低減することによって、小さくすることができるが、それはフッ素化実験条件によって定まり、トラップ容量の低減には限度がある。この中でプローバックノイズのもどり時間が最も大きく1.5~3 min程度である。前章で述べたごとく、実際上のウランのフッ化物時間が3~4時間のゆっくりした反応であるのでこれらの応答時間で充分と考えられる。

7.5 検量線

Fig. 7.4は作動条件における検量線を示す。左図はUF₆、右図はF₂に関するものである。いずれも原点を通る良好な直線性を有し、感度はUF₆ vol %当り 11.5 mV, F₂ vol %当り 0.37 mVである。通常条件における変動幅は前述の因子変動幅から推定する1%以下である。

分析下限は同様にUF₆について、0.01 vol %, F₂について0.05 vol %程度と推定される。

7.6 実用例

以上の結果から作動条件が定まり、変動幅などの特性が得られたので、実際のウランのフッ素化実験に適用してみた。Fig. 7.5は得られたTCCデータの一例を示す。縦軸にUF₆およびF₂濃度、横軸に反応時間に示す。図中に示されるノイズはプローバックによるもので、ノイズの消滅には約3分の時間が必要である。細い線は参考までに流量計で測定した流動層入口のF₂濃度を示している。この図から明かのようにUF₆の反応速度、反応の終点およびフッ素利用率を知ることができ、反応経過をよく表わしていることがわかる。例えば、図のように反応温度を400°Cに上昇したとき、UF₆の生成速度は上昇し、出口のF₂濃度は減少している。反応の終点はUF₆のベースラインへのもどりから明かである。一方、プローバックは実際の操作上不可欠であるので、このノイズの低減は問題点の一つである。

供給ウランおよびTCC基準のUF₆収支(90%以上)およびフッ素利用率(94%以上の一致)はほぼ一致しており、塔内の残存Uおよび水分、アルミナなどのフッ素を考慮すれば充分定量性が認められる。ここに示したUF-12以外の他のウランについてもほぼ同様の結果である。

7.7 結 言

以上の結果から試作したTCCはフッ素化速度、フッ素利用率および反応の終点を知る上で充分であり、定量性のあるインラインモニターとして実用性のあることが判明した。

問題点として、1) グローバックなど外乱の影響をできだけ低減するようセル構造を最適化すること。2) フィラメントの耐久性に関し、どの程度の期間特性変化がないかを確認すること。3) 簡単な検量法の確立と再現性をみるとことなどが上げられる。さらに、これらのTCCデータを解析することによって、ウランフッ素化の反応ステップあるいは反応機構の概要を推定することができるが、F₂に関して出入口の濃度差をとるため誤差が大きくなるので、詳細を論ずるためにには、F₂の分析精度の向上、O₂のインライン分析、粉体の分析などが必要である。

なお、以上の結果は原子力学会欧文誌にまとめて報告されている。⁴⁾

参 考 文 献

- 1) 杉川、辻野；昭和45年化学・化学工学分科会B18(1970)(J.Nucl.Sci., Technol., 投稿中)
- 2) Ramaswami, D. et al; ANL-7339(1968)
- 3) Purnell, H.; "Gas Chromatography" (1962) John Wiley and sons Fne. London.
- 4) Tsujino, T. "Sugikawa, S. Miyajima, K.; J.Nucl.Sci., Technol., 10 118 (1973)

Table 7.1 Flow Rate Fluctuation

expression [unit]	gases	UF ₂ -cell	F ₂ -cell
$d(dE/dx)/df$ [$\mu V/ml/min$]	N ₂	~ 1.0 (± 5.0)	~ 2 (± 1.0)
$100d(dE/dx)$ $E df$	UF ₂ -N ₂	0.065 (0.32)	-
[%/ml/min]	F ₂ -N ₂	-	0.068 (0.34)

- around 200ml/min at 500mmHg.

- drift $\sim 1 \mu V/hr$ - () for max. fluctuation under normal operation ($\pm 5 ml/min$)

Table 7.2 Cell Pressure Fluctuation

expression [unit]	gases	UF ₆ -cell	F ₂ -cell
$d(dE/dx)/dp$ [$\mu V/mmHg$]	N ₂	~ 2 (± 2.0)	~ 0.2 (± 2)
$100d(dE/dx)$ $E dp$	UF ₆ -N ₂	0.055 (± 0.55)	-
[%/mmHg]	F ₂ -N ₂	-	0.020 (± 0.20)

- around 500mmHg at 200ml/min.

- drift $\sim 1 \mu V/hr$ - () for max. fluctuation under normal operation ($\pm 10 mmHg$)

Table 7.3 Response Time

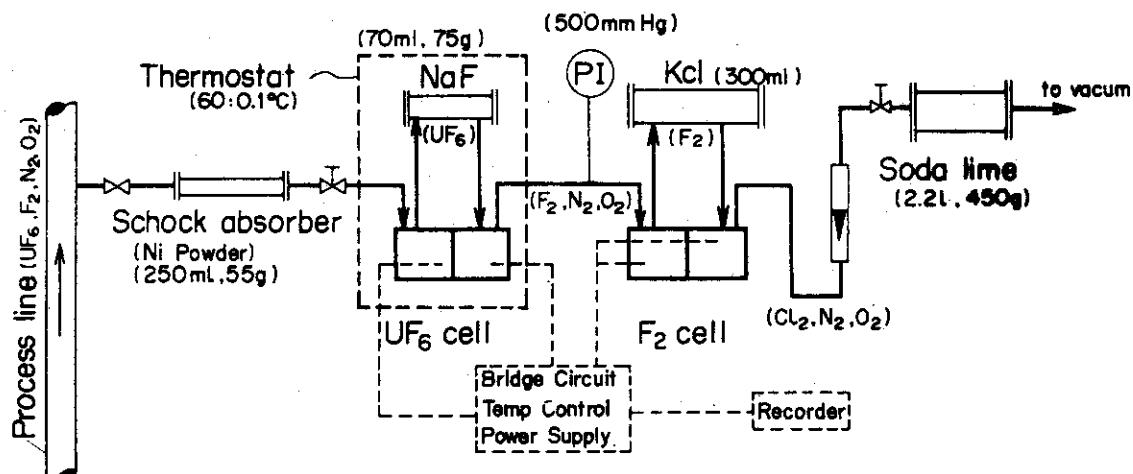
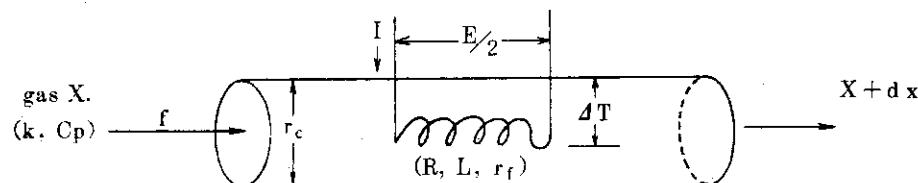
Operating condition

flow rate 200ml/min (I=80mA)

cell pressure 500mmHg R=30Ω

sample gas { UF₆ 1.6 vol%
F₂ 20 vol%

	UF ₆	F ₂
response time of cell.	< 1 sec	< 1 sec
time constant $0.95 = 1 - \exp(-t/T)$	< 0.4 min	
transport lag (includes sampling)	< 0.35 min	< 1.3 min
complete reversion of blow back noise	1.5 min	3.0 min

Fig. 7.1 TCC System for UF₆-F₂ Analysis

- Under thermal equilibrium

$$\frac{E^2}{4R} = (2\pi L k + f C_p) \alpha \Delta T + S_1 + S_2 \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$a^{-1} = 1/n \cdot r_c / r_f$$

- For gas composition change

$$\left. \begin{array}{l} d k = \alpha k \cdot d x \\ d C_p = \alpha C_p \cdot d x \end{array} \right\} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

- Filament temp. change

$$d T_f = \frac{2\pi L \cdot \alpha k + f \alpha C_p}{2\pi L \cdot k + f C_p} \cdot \alpha \Delta T \cdot d x \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

- Filament resistance change

$$d R = \alpha \cdot R \cdot d T_f \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

- Unbalanced voltage

$$d E = -E/2 \cdot \frac{d R}{R} = -E/2 \cdot \alpha d T_f \quad \dots \dots \dots \quad (5)$$

- Sensitivity

$$\frac{d E}{d x} = \frac{2\pi L \cdot \alpha k + f \alpha C_p}{(2\pi L \cdot k + f \cdot C_p)^2 \cdot a} \cdot \frac{\alpha E^3}{8R} \quad \dots \dots \dots \quad (6)$$

$$\frac{E^3}{8R} = I^3 \cdot R^2$$

- Stability

$$\frac{d E}{d x} = k \cdot \frac{\alpha E^2}{8R} = k \cdot \frac{\alpha I^2 R}{8} \quad \dots \dots \dots \quad (7)$$

Fig. 7.2 Theory of Katharometer³⁾

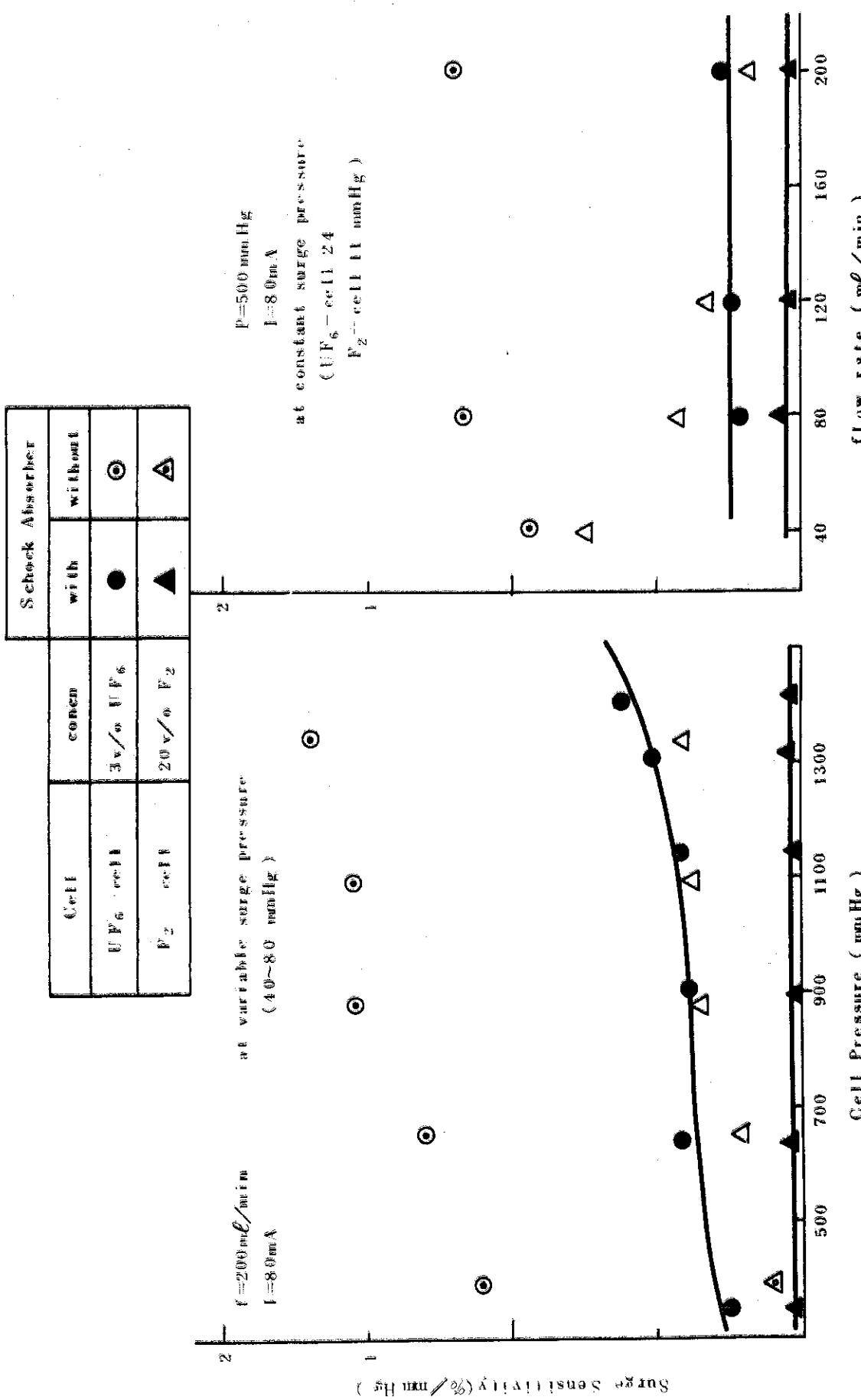


Fig. 7.3 Pressure Surge Sensitivity
(blow back with nitrogen, 0.5 sec at $2.5 \text{ kg/cm}^2 \cdot \text{G}$)

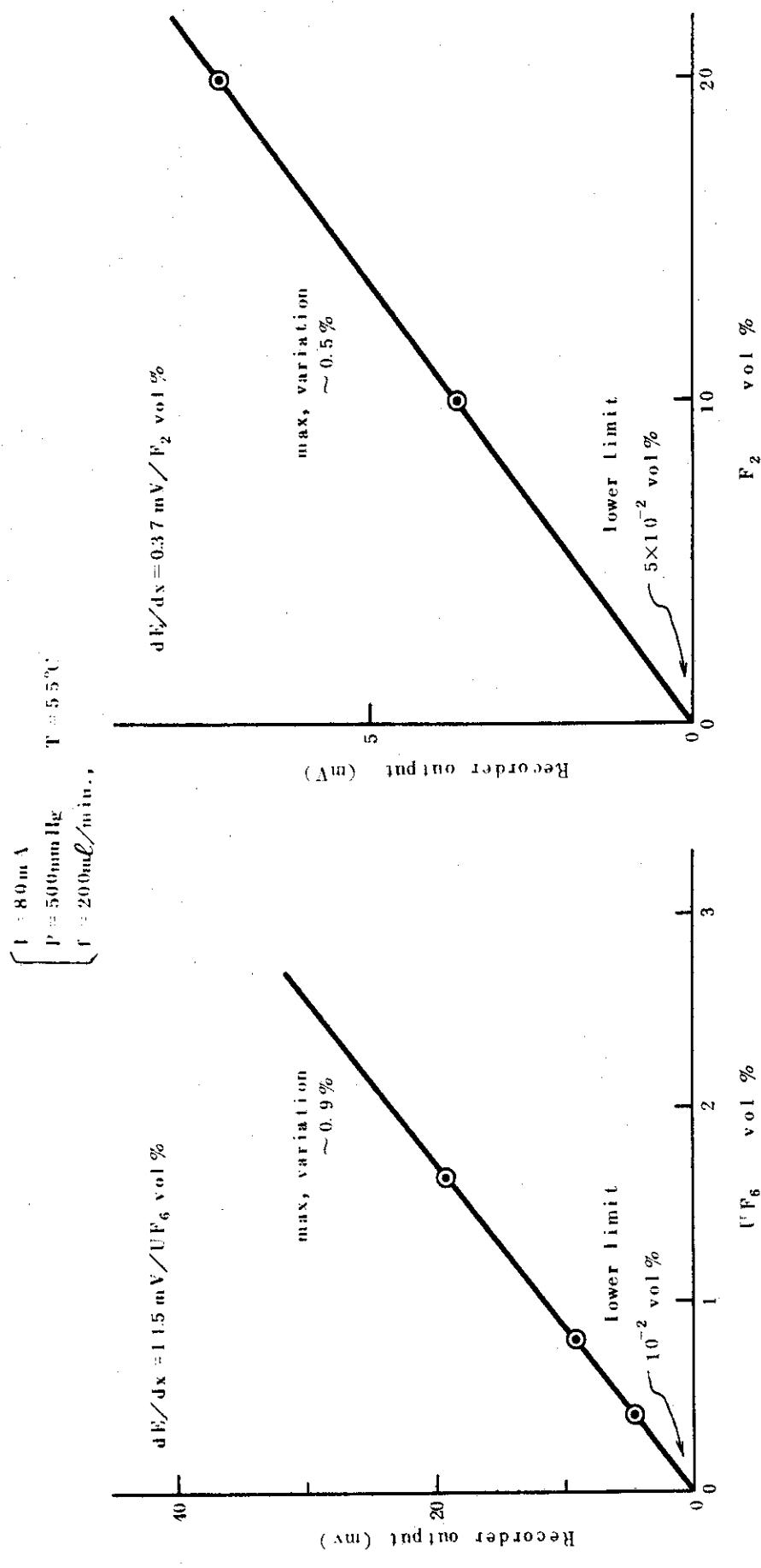


Fig. 7.4 Calibration Curve

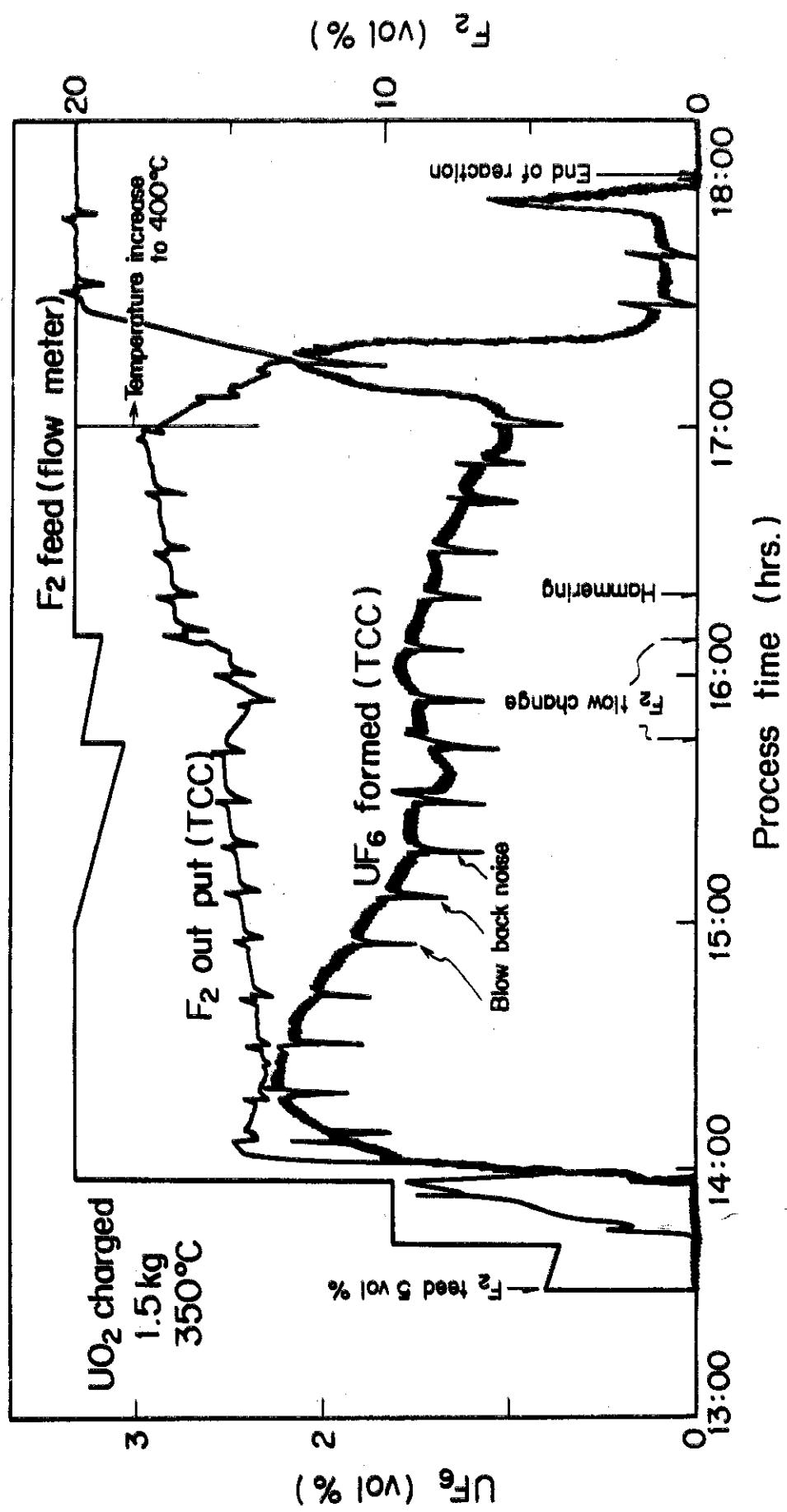


Fig. 7.5 Typical example of TCC data taken in UF-12

お わ り に

「 F_2 二段フッ素化法」によるフッ素化工程の基礎的工学データとして、3インチ直径流動層により 350°C , 20 vol. % 付近でのフッ素化特性を明らかにした。

その結果、フッ素化工程を設計する上で有用なデータを得るとともに、大量 F_2 , UF_6 の取扱技術および耐フッ素機器の技術経験を蓄積することができた。とくに、このような低温度においてもウランを定量的にフッ素化・回収し得ることを確認し、低温度では FP の存在の有無がそのフッ素化特性に著しい影響を与えることを示した。さらにプロセス分析計としてインラインガスクロマトグラフおよび差動型熱伝導度分析計を試作・開発して、その実用性を実施した。

本装置の製作は、荏原製作所が行った。フッ素の取扱いに關しては、辻村重男および岩崎又衛両氏（炉化学部）の指導を受けた。また、青地哲男氏（現在動力炉開発安全性研究管理部）からは、本実験を進めるにあたり終始有益な助言を受けた。さらに本報告を作成するにあたり、下川純一氏（燃料工学部）の閲読を受け、種々の有益な助言を戴いた。これら諸氏に深い謝意を表する。